世界知的所有権機関

PCT

国際事務局



特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6

C07D 409/06, A01N 43/56

(11) 国際公開番号

WO96/25412

(43) 国際公開日

1996年8月22日(22.08.96)

(21) 国際出願番号

PCT/JP96/00298

A1

(22) 国際出願日

1996年2月13日(13.02.96)

(30) 優先権データ

特顧平7/24102

1995年2月13日(13.02.95)

Љ

(71) 出願人

出光興産株式会社(IDEMITSU KOSAN CO., LTD.)[JP/JP] 〒100 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 Tokyo, (JP)

那須野一郎(NASUNO, Ichiro)

坂本雅司(SAKAMOTO, Masashi)

中村和史(NAKAMURA, Kazufumi)

小池和好(KOIKE, Kazuyoshi)

〒299-02 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地

出光興産株式会社内 Chiba, (JP)

(74) 代理人

弁理士 中村静男,外(NAKAMURA, Shizuo et al.)

〒110 東京都台東区東上野1丁目25番12号

熊切ビル2階 Tokyo, (JP)

(81) 指定国

AL, AM, AU, BB, BG, BR, CA, CN, CZ, EE, FI, GE, HU, IS, JP, KG, KR, LK, LR, LT, LV, MD, MG, MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, TR, TT, UA, UZ, VN, ARIPO特許(KE, LS, MW, SD, SZ, UG), ユーラシア特許(AZ, BY, KG,KZ, RU, TJ, TM), 欧州特許(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類

国際調查報告書

(54) Tide: PYRAZOLE DERIVATIVES

(54) 発明の名称 ピラソール誘導体

(57) Abstract

Novel pyrazole deriva-tives represented by general formula (I) or salts thereof, and herbicides containing the same as the active ingredient capable of selectively controlling in a small dose both of gramineous and herbaceous weeds by both of foliage and soil treatments without damaging useful crops such as com, wheat and barley, wherein R¹, R², X¹, X², X³, X⁴, X⁵, X⁶, X7, X8 and n are each as defined in claim 1.

$$\begin{array}{c|ccccc}
R^1 & O & X^1 \\
N & X^2 & X^3 & X^5 \\
N & N & OQ & X^7 & X^7 \\
R^2 & X^4 & On & X^8
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|ccccc}
X^1 & X^2 & X^3 & X^5 \\
X^6 & X^7 &$$

(57) 要約

トウモロコシ、小麦、大麦等の有用作物には薬害を及ぼさず、イネ科雑草および広葉雑草の両者を茎葉処理、土壌処理のいずれの処理においても低薬量で選択的に防除可能な、式(I)

$$\begin{array}{c|ccccc}
R^1 & O & X^1 \\
N & X^2 & X^3 & X^5 \\
N & O & X^4 & X^7 \\
R^2 & X^4 & O & X^8
\end{array}$$

(式中の R^1 、 R^2 、 X^1 、 X^2 、 X^3 、 X^4 、 X^5 、 X^6 、 X^7 、 X^8 およびnは請求項 1に記載のとおりである)で表わされる新規ピラゾール誘導体またはその塩、およびこれらを有効成分とする除草剤。

情報としての用途のみ

明細書

ピラゾール誘導体

技術分野

本発明は、新規ピラゾール誘導体、このピラゾール誘導体を有効成分とする除草剤およびこのピラゾール誘導体を製造するために好適な中間体に関する。

背景技術および発明が解決しようとする課題

雑草防除作業の省力化や農園芸作物の生産性向上にとって、除草剤は極めて重要な薬剤であり、そのため長年にわたって除草剤の研究開発が積極的に行われ、現在多種多様な薬剤が実用化されている。しかし、今日においてもさらに卓越した除草特性を有する新規薬剤、特に栽培作物に薬害を及ぼすことがなく、対象雑草のみを選択的に、かつ低薬量で防除しうる薬剤の開発が望まれている。

従来、トウモロコシなどの栽培時には、トリアジン系除草剤であるアトラジンや、酸アニリド系除草剤であるアラクロールおよびメトラクロールが用いられてきたが、アトラジンはイネ科雑草に対する活性が低く、アラクロール、メトラクロールは逆に広葉雑草に対する活性が低い。したがって現在のところ、単一の薬剤でイネ科および広葉の雑草を一度に防除することは困難である。さらに、これらの除草剤は高薬量を必要とし、環境問題上好ましくない。

また、水田には水稲とともに、種々の雑草、例えばノビエなどの一年生イネ科 雑草、タマガヤツリなどの一年生カヤツリグサ科雑草、コナギ、キカシグサなど の一年生広葉雑草、ウリカワ、ヒルムシロ、ヘラオモダカ、ホタルイ、マツバイ、 ミズガヤツリ、クログワイ、オモダカ、セリなどの多年生雑草が生育することが 知られており、これらの雑草を、水稲に薬害を与えずに、しかも環境汚染の問題 から小量の散布で効率よく除草することが稲作にとって極めて重要である。一般 にノビエに対して高い除草活性を有する薬剤は水稲に薬害を与え易いことが知ら れているが、イネ科雑草であるノビエに対して高い除草活性を示しかつ水稲とノ ビエとの属間選択性に優れた薬剤の開発が、特に重要な課題となっている。 ところで、特定の4 - ペンゾイルピラゾール誘導体が除草活性を有することは、公知であり(特開昭6 3 - 1 2 2 6 7 2 号、同6 3 - 1 2 2 6 7 3 号、同6 3 - 1 7 0 3 6 5 号、特開平1 - 5 2 7 5 9 号、同2 - 1 7 3 号、同2 - 2 8 8 8 6 6 号公報など)、現在市販されている除草剤としては下記化学式で示されるピラゾレートがある。

$$\begin{array}{c|c} H_3 C \xrightarrow{N_N} & C & C & 1 \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &$$

また、上記の公報に記載の4-ベンゾイルピラゾール誘導体の代表例である (A) (特開平2-173号公報中の化合物No.35) の化学式を以下に示す。 化合物(A):特開平2-173号公報記載の化合物No.35

$$\begin{array}{c|c} & \text{C1} \\ & \text{CO}_2\text{CH}_3 \\ & \text{SO}_2\text{CH}_3 \end{array}$$

しかし、これらの4-ベンゾイルピラゾール誘導体は、除草活性を有するものの、実用的には不十分であり、とりわけノビエ、エノコログサ等のイネ科維草に対する除草活性は著しく劣っている。また、水田用除草剤として用いた場合には、水稲とイネ科雑草との間での選択性が悪いため、水稲に薬害を与えるおそれがある。

そこで、本発明者らはチオクロマン環を有するピラゾール誘導体を提案し、既

に特許出願を行っている (特願平4-185526号及び国際公開WO93/18031号公報)。これらの先行出願明細書中に記載の化合物の代表例 (B)及び (C)を以下に示す。

化合物 (B):国際公開WO93/18031号公報記載の化合物No.66

化合物 (C):特願平4-185526号公報記載の化合物No.b-3

しかしながら、これらの化合物は高い除草活性を有するが、水稲に対する安全 性の点で改善の余地を残すものである。

本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、 トウモロコシ、水稲等の作物に対する薬害がなく、広範な畑地雑草および水田雑草、特に水田におけるノビエを低薬量で防除できるピラゾール誘導体およびそれを用いた除草剤、さらにはこのピラゾール誘導体を得るための中間体を提供することにある。

発明の開示

本発明は、式(1)

$$\begin{array}{c|c}
R^1 & O & X^1 \\
N & X^2 & X^3 & X^5 \\
N & OQ & X^1 & X^2 & X^3 & X^5 \\
N & X^1 & X^2 & X^3 & X^5 \\
N & X^2 & X^4 & O_n & X^8 & P
\end{array}$$

{式中、

R'は水素原子または $C_1 \sim C_4$ アルキル基であり;

R'は $C_1 \sim C_4$ アルキル基であり;

 X^1 は水素原子、ハロゲン原子および $C_1 \sim C_4$ アルキル基からなる群から選ばれる 1種であり;

 X^2 、 X^3 、 X^5 、 X^6 、 X^7 および X^8 は、それぞれ独立して水素原子または $C_1 \sim C$ 、アルキル基であるか、または X^2 と X^5 または X^5 と X^7 が互いに結合して不飽和結合を形成することができ;

 X^4 は水素原子、ハロゲン原子および $C_1 \sim C_4$ アルキル基からなる群から選ばれる 1種であり;

Qは水素原子または式-A-Bで表される基

「式中、

Aは-SO₂-基、-CO-基および-CH₂CO-基からなる群から選ばれる1種であり、

BはC₁~C₈アルキル基、C₃~C₈シクロアルキル基および式(V)

(式中、Yはハロゲン原子、ニトロ基、 $C_1 \sim C_4$ アルキル基、 $C_1 \sim C_4$ アルコキシ基および $C_1 \sim C_4$ ハロアルキル基からなる群から選ばれる1種であり、mは0、

1または2の整数を表す。)からなる群から選ばれる1種であり]であり; nは0、1または2であり;

pは0または1を表す。

但し、 X^2 および X^3 が同時に $C_1 \sim C_1$ アルキル基であって、かつPが1であるときに、 X^5 、 X^6 、 X^7 および X^8 が同時に水素原子である場合を除く。 Y^7 で表されるピラゾール誘導体またはその塩を第一の要旨とする。

また、本発明は、上記式(I)で示されるピラゾール誘導体および/またはその 塩を有効成分とする除草剤を第二の要旨とする。

さらに、本発明は、上記式(I)で示されるピラゾール誘導体を製造するために 有用な式(II)

HOOC
$$X^1$$
 X^2 X^3 X^5 X^6 X^6 X^7 X^8 X^8 X^8 X^8

{式中、

 X^{1} はハロゲン原子または $C_{1} \sim C_{4}$ アルキル基であり;

 X^2 、 X^3 、 X^5 、 X^6 、 X^7 および X^8 は、それぞれ独立して水素原子または $C_1 \sim C$ 4 アルキル基であるか、または X^2 と X^5 または X^5 と X^7 が互いに結合して不飽和結合を形成することができ;

 X^4 は水素原子、ハロゲン原子および $C_1 \sim C_4$ アルキル基からなる群から選ばれる 1種であり:

nd0、1または2であり;

pは0または1を表す。

但し、 X^2 および X^3 が同時に $C_1 \sim C_4$ アルキル基であって、かつpが1であるときに、 X^5 、 X^6 、 X^7 および X^8 が同時に水素原子である場合を除く。 X^5 で示される芳香族カルボン酸誘導体またはその塩を第三の要旨とする。

発明を実施するための最良の形態

本発明の新規ピラゾール誘導体は式(I)

で表わされる化合物である。

式(I)において、R は水素原子または $C_1 \sim C_4$ アルキル基であり、好ましくは水素原子である。 R^2 は $C_1 \sim C_4$ アルキル基である。ここで R^1 、 R^2 としての $C_1 \sim C_4$ アルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、n- プロビル基、i- プロビル基などのプロビル基、n- ブチル基などのブチル基が挙げられる。 R^2 としての $C_1 \sim C_4$ アルキル基としては、エチル基が好ましい。

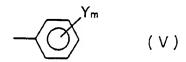
 X^1 は水素原子、ハロゲン原子および $C_1 \sim C_4$ アルキル基からなる群から選ばれる1種である。 X^1 としてのハロゲン原子としては、例えばフッ素、塩素、臭素、ヨウ素が挙げられ、 $C_1 \sim C_4$ アルキル基としては R^1 および R^2 で例示したものが挙げられる。好ましくは $C_1 \sim C_4$ アルキル基、より好ましくはメチル基である。

 X^2 、 X^3 、 X^5 、 X^6 、 X^7 および X^8 は、それぞれ独立して水素原子または C_1 ~ C_4 アルキル基であるか、または、 X^2 と X^5 または X^5 と X^7 が互いに結合して不飽和結合を形成することもできる。 C_1 ~ C_4 アルキル基としては、 R^4 および R^2 で例示したものが挙げられる。好ましくはそれぞれ独立に水素原子、メチル基またはエチル基である場合、また、 X^2 と X^5 とが互いに結合して二重結合を形成した場合である。

 X^4 は水素原子、ハロゲン原子および $C_1 \sim C_4$ アルキル基からなる群から選ばれる 1種である。ハロゲン原 子としては X^1 で例示したものが挙げられ、 $C_1 \sim C_4$ アルキル基としては R^1 および R^2 で例示したものが挙げられる。好ましくは水素原子、 $C_1 \sim C_4$ アルキル基、より好ましくはメチル基である。また X^4 の置換位置

はp=0のとき、好ましくはベンゾ [b] チオフェン環の7位、p=1のとき、好ましくはチオクロマン環の8位である。

Qは水素原子または式-A-Bで示される基であり、Aは $-SO_2-基、<math>-C$ O-基および $-CH_2CO-基$ からなる群から選ばれる1種を表し、Bは $C_1\sim C$ $_8$ アルキル基、 $C_3\sim C_8$ シク ロアルキル基および式 (V)



で表わされる基からなる群から選ばれる1種である。

ここで、Bの一態様であるC₁~C₈アルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ベンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基等が挙げられ、炭素数3以上の場合には、直鎖のものでも分岐状のものでもよい。好ましくはエチル基、n-プロピル基またはi-プロピル基である。またBの他の態様であるC₃~C₈シクロアルキル基としては、例えばシクロプロピル基、シクロブチル基、シクロベンチル基、シクロヘキシル基である。

Yの数を示すmは0、1または2の整数である。

好ましい-A-B基のAとBの組み合わせの一態様としては、例えばAが-S O_2 -基のとき、Bが $C_1 \sim C_3$ アルキル芸または、1または2のハロゲン原子、ニ

トロ基、 $C_1 \sim C_4 P N$ キル基または $C_1 \sim C_4 P N$ コキシ基で置換されたフェニル基(式(V)においてY がハロゲン原子、ニトロ基、 $C_1 \sim C_4 P N$ キル基または $C_1 \sim C_4 P N$ フルキシ基であり、m が 1 または 2 の場合)が挙げられる。好ましい A と B の組み合わせの他の態様としては、A が一C 〇 一基または一C H $_2$ C 〇 一基のとき、B が $C_1 \sim C_8 P N$ キル基またはハロゲン置換または非置換フェニル基(式(V)においてY がハロゲン原子、M が 0、1 または 2 の場合)が挙げられる。 1 のは酸素の数を表し、それぞれ 1 の、1 または 1 の整数である。すなわち、1 が 1 のときスルフィド、1 が 1 のときスルホキシド、1 が 1 のときスルホンを示す。 1 のときスルカンを示す。 1 のときスルカンを示す。 1 のときスルカンを示す。 1 のときスルカンを示す。 1 のときスルカンを示す。 1 のときスルカンを示す。

で表わされるピラゾール誘導体を表わし、pが0の場合は一般式(I)のピラゾール誘導体は一般式(Iy)

で表されるピラゾール誘導体を表す。

WO 96/25412

PCT/JP96/00298

一般式(I)においてQが水素であるビラゾール誘導体、即ち

$$\begin{array}{c|cccc}
R^1 & O & X^1 \\
N & X^2 & X^3 & X^5 \\
N & OH & S & X^7 \\
R^2 & X^4 & On & X^8
\end{array}$$
(1 a)

は互変異性の為、次の3種の構造をとりうるが、本発明のピラゾール誘導体は、 これらすべての構造を包含するものである。

また、式(Ia)で表わされるビラゾール誘導体は酸性物質であり、塩基と処理することにより容易に塩とすることができ、この塩も本発明のビラゾール誘導体に包含されるものである。ここで塩基としては公知のものであれば制限はないが、例えばアミン類やアニリン類などの有機塩基やナトリウム化合物やカリウム化合物などの無機塩基が挙げられる。アミン類としてモノアルキルアミン、ジアルキルアミン、トリアルキルアミンなどが挙げられる。アルキルアミン類中のアルキル基は通常 $C_1 \sim C_4$ アルキル基である。アニリン類としてアニリンやモノアルキルアニリン、ジアルキルアニリン、ジアルキルルアニリン、ジアルキルアニリンなどが挙げられる。アルキルアニリン類中のアルキルアニリン、ジアルキルアニリンなどが挙げられる。アルキルアニリン類中のアルキル基は通常 $C_1 \sim C_4$ アルキル基である。ナトリウム化合物としては水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウムなどであり、カリウム化合物としては、水酸化カリウム、炭酸カリウムなどである。

本発明の除草剤は、式(1)で表わされる本発明の新規なピラゾール誘導体および/またはその塩を有効成分として含有するものであって、これらの化合物を溶媒などの液状担体又は鉱物質微粉などの固体担体と混合し、水和剤、乳剤、粉剤、粒剤などの形態に製剤化して使用することができる。製剤化に際して乳化性、分散性、展着性などを付与するためには界面活性剤を添加すればよい。

本発明の除草剤を水和剤の形態で用いる場合、通常は本発明のピラゾール誘導体および/またはその塩10~55重量%、固体担体40~88重量%及び界面活性剤2~5重量%の割合で配合して組成物を調製し、これを川いればよい。また、乳剤の形態で用いる場合、通常は本発明のピラゾール誘導体および/またはその塩20~50重量%、溶剤35~75重量%及び界面活性剤5~15重量%の割合で配合して調製すればよい。

一方、粉剤の形態で用いる場合、通常は本発明のピラゾール誘導体および/またはその塩 $1\sim15$ 重量%、固体担体 $80\sim97$ 重量%及び界面活性剤 $2\sim5$ 重量%の割合で配合して調製すればよい。さらに、粒剤の形態で用いる場合は、本発明のピラゾール誘導体および/またはその塩 $1\sim15$ 重量%、固体担体 $80\sim97$ 重量%及び界面活性剤 $2\sim5$ 重量%の割合で配合して調製すればよい。

ここで固体担体としては鉱物質の微粉が用いられ、この鉱物質の微粉としては、 例えばケイソウ土、消石灰などの酸化物、リン灰石などのリン酸塩、セッコウな

どの硫酸塩、タルク、パイロフェライト、クレー、カオリン、ベントナイト、酸性白土、ホワイトカーボン、石英粉末、ケイ石粉などのケイ酸塩などを挙げることができる。

また溶剤としては有機溶媒が用いられ、具体的にはベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素、o-クロロトルエン、トリクロロエタン、トリクロロエチレンなどの塩素化炭化水素、シクロヘキサノール、アミルアルコール、エチレングリコールなどのアルコール、イソホロン、シクロヘキサノン、シクロヘキセニルーシクロヘキサノンなどのケトン、プチルセロソルブ、ジエチルエーテル、メチルエチルエーテルなどのエーテル、酢酸イソプロピル、酢酸ベンジル、フタル酸メチルなどのエステル、ジメチルホルムアミドなどのアミドあるいはこれらの混合物を挙げることができる。

さらに、界面活性剤としては、アニオン型、ノニオン型、カチオン型あるいは 両性イオン型 (アミノ酸、ベタインなど) のいずれも用いることができる。

本発明の除草剤には、有効成分として前記一般式(I)で表わされるビラゾール 誘導体および/またはその塩と共に、必要に応じ他の除草活性成分を含有させる ことができる。このような他の除草活性成分としては、従来公知の除草剤、例え ばフェノキシ系、ジフェニルエーテル系、トリアジン系、尿素系、カーバメイト 系、チオカーバメイト系、酸アニリド系、ピラゾール系、リン酸系、スルホニル ウレア系、オキサジアゾン系などを挙げることができ、これらの除草剤の中から 適宜選択して用いることができる。

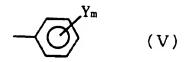
さらに、本発明の除草剤は必要に応じて殺虫剤、殺菌剤、植物成長調節剤、肥料などと混用することができる。

本発明の式(I)で示される新規ピラゾール誘導体は下記方法(1)および(2)によって製造される。

先ず本発明のピラゾール誘導体の製造方法(1)について詳細に説明する。

ピラゾール誘導体の製造方法(1)

なお上記反応式中、 Q^1 は式-A-Bで表される基であり、Aは $-SO_2-基、<math>-CO-$ 基および $-CH_2CO-$ 基からなる群から選ばれる 1 種を表し、Bは C_3 $\sim C_8$ シクロアルキル基および式 (V)



で表される基(式中、Yはハロゲン原子、ニトロ基、 $C_1 \sim C_4$ アルキル基、 $C_1 \sim C_4$ アルコキシ基およびハロ $C_1 \sim C_4$ アルキル基からなる群から選ばれる 1 種であり、mはYの数を表し、 0、 1 または 2 の整数を表す)からなる群から選ばれる 1 種を表す。また R^1 、 R^2 、 X^1 、 X^2 、 X^3 、 X^4 、 X^5 、 X^6 、 X^7 、 X^8 、p および1 は一般式(I)において先に定義したものと同一のものを表し、1 はハロゲン原子を表す。

以下、上記製造方法を各工程毎に詳説する。

(工程1)

式 (II) の化合物と式 (III) の化合物とを脱水剤、例えば DCC(N, N'-1) ジシクロヘキシルカルボジイミド)、CDI(1, 1-1) ルガニルジイミダゾール)、EDC(1-(3-1) メチルアミノプロピル)-3-1 エチルカルボジイミド)等及び塩基の存在下、不活性溶媒中で反応させてピラゾール誘導体 (Ia) を製造する。

式(III)の化合物は、式(II)の化合物に対し、 $1.0\sim3.0$ 倍モル使用するのが好ましい。また、脱水剤は式(II)の化合物に対し、 $1.0\sim1.5$ 倍モル使用するのが好ましい。塩基の種類は、特に制限はないが、好ましくは炭酸カリウム、炭酸ナトリウムなどで、式(II)の化合物に対して $0.5\sim2.0$ 倍モル用いるのが好ましい。反応溶媒は、反応に不活性なものであれば特に制限はないが、アセトニトリル、1,4-ジオキサン、t-アミルアルコール、t-ブチルアルコール、i-プロピルアルコール等が好ましい。反応温度は0℃から溶媒の沸点までの範囲で選択が可能であるが、80℃程度が好ましい。反応時間は、 $1\sim48$ 時間であるが、通常は8時間程度である。

なお、反応中間体としてエステルを生じるが、このエステル中間体をシリカゲルカラムクロマトグラフィー等の手段で単離することができるが、通常は単離せずに反応を進める。エステル中間体を単離した場合は、これに炭酸カリウム等の塩基を加えてさらに反応させることにより、目的のピラゾール誘導体(la)を得ることができる。この場合に用いる塩基の量は、エステル中間体に対して0.5 ~3.0 当量、好ましくは0.5 ~1.5 当量である。反応温度は、一般に0.5 ~8 時間であるが、好ましくは1 ~2 である。反応時間は、一般に0.5 ~8 時間であるが、好ましくは1 ~2 時間程度である。

反応終了後、常法に従い、溶媒を留去後、有機溶媒と水で分液を行い、得られた水層を塩酸等の酸で中和し、酢酸エチルで抽出を行い、有機層を無水硫酸ナトリウム等の脱水剤で乾燥し、溶媒を留去するなどの手段により目的のビラゾール誘導体(la)を単離することができる。

(工程2)

工程 1 で得られた化合物 (la) を塩基の存在下、Q'-Hal (IV) (Q'および Hal は先に定義したものを表す)と不活性溶媒中で反応させて化合物 (Id)を製造する。

この工程において化合物(Ia)と化合物(IV)のモル比率は1:1~1:3とするのが好ましく、また反応により副生するハロゲン化水素を捕捉するために、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、トリエチルアミン、ピリジン等の塩基を式(Ia)の出発原料に対してモル比率で等量以上用いるのが好ましい。反応温度は、室温から用いる溶媒の沸点までの範囲とするのが好ましい。また反応に用いる溶媒としては、ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素、ジエチルエーテル等のエーテル系、メチルエチルケトン等のケトン系、塩化メチレン、クロロホルム等のハロゲン化炭化水素等が挙げられる。またこれらの溶媒と水から成る2相系溶媒を用いることもでき、この場合、反応系内に例えばクラウンエーテル、塩化ベンジルトリエチルアンモニウム等の相間移動触媒を加えることにより好ましい結果が得られる。

反応終了後、常法に従い、分液を行い、目的物を水層からジクロロメタン等の 有機溶媒で抽出し、有機層を脱水した後溶媒を留去することにより目的のピラゾ ール誘導体(Id)を単離することができる。

上記方法において式 (III) の化合物との反応に用いられる式 (II)

HOOC
$$X^{1}$$
 X^{2} X^{3} X^{5} X^{6} X^{7} X^{7} X^{8} X^{9} X^{9}

{式中、

X'はハロゲン原子または $C_1 \sim C_4$ アルキル基であり;

 X^2 、 X^3 、 X^5 、 X^6 、 X^7 および X^8 は、それぞれ独立して水素原子または $C_1 \sim C$ 4 アルキル基であるか、または X^2 と X^5 または X^5 と X^7 が互いに結合して不飽和結合を形成することができ;

X⁴は水素原子、ハロゲン原子またはC₁~C₄アルキル基であり;

nd0、1または2であり;

pは0または1を表す。

但し、 X^2 および X^3 が同時に $C_1 \sim C_4$ アルキル基であって、かつpが1であるときに、 X^5 、 X^6 、 X^7 および X^8 が同時に水素原子である場合を除く。 X^5 で示される芳香族カルボン酸誘導体は文献未記載の新規化合物であり、本発明のピラゾール誘導体の製造のための中間体として有用である。

式 (II) 中の X^1 、 X^2 、 X^3 、 X^4 、 X^5 、 X^5 、 X^7 及び X^8 の具体例は、前記式 (I) のピラゾール誘導体で例示したものが挙げられる。

式 (II) で表わされる芳香族カルボン酸誘導体は酸性物質であり、塩基と処理 することにより容易に塩とすることができ、この塩も本発明の芳香族カルボン酸 誘導体に包含されるものである。ここで塩基としては公知のものであれば制限は ないが、例えばアミン類やアニリン類などの有機塩基やナトリウム化合物やカリウム化合物などの無機塩基が挙げられる。アミン類としてはモノアルキルアミン、ジアルキルアミン、トリアルキルアミンなどが挙げられる。アルキルアミン類中のアルキル基は通常 C₁~C₄アルキル基である。アニリン類としてはアニリンやモノアルキルアニリン、ジアルキルアニリンなどが挙げられる。アルキルアニリン類中のアルキル基としては通常 C₁~C₄アルキル基である。ナトリウム化合物としては水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウムなどであり、カリウム化合物としては、水酸化カリウム、炭酸カリウムなどである。

一般式 (II) で表される芳香族カルボン酸誘導体のうちpが1である化合物 (但し、 X^2 と X^5 および X^5 と X^7 が互いに結合することはない)すなわち一般式 (II x) で表わされる芳香族カルボン酸誘導体は以下の製造スキーム $1\sim6$ で表される方法によって製造される。

$$HO_2C \xrightarrow{X^1} X^2 X^3 X^5 X^6$$

$$X^4 \qquad S_0 X^7 \qquad (IIx)$$

(以下余白)

製造スキーム1

製造スキーム1はX⁶が水素である一般式(IIx)で表される芳香族カルボン酸誘導体の製造方法である。

なお上記反応式中、 X^1 、 X^2 、 X^3 、 X^4 、 X^5 、 X^6 、 X^7 、 X^8 およびHalt が記定義の通りである。

nは1または2の整数

出発物質である式 (VI) のチオフェノール類は、公知の方法によって得られる (例えば「新実験化学講座 14,有機化合物の合成と反応 III 1704 ページ 8・1章 チオール類 f.ジチオ炭酸エステルを経由する合成法」 丸善株式会社、昭和 61年2月20日発行)。

(工程1)

式(VI)の出発物質と式(VII)の化合物をアセトン、ジェチルエーテル、ジメチルホルムアミド等の不活性溶媒中で、無水炭酸カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、無水炭酸ナトリウム、トリエチルアミン等の塩基の存在下に反

応させ、式 (VIII) の化合物を得る。式 (VII) の化合物および塩基は、式 (VI) の出発物質に対しそれぞれ $1.0\sim1.5$ モル当量および $1.0\sim1.5$ モル当量使用する。反応温度は、通常 $0\sim80$ で、反応時間は、通常 $1\sim8$ 時間程度が好ましい。

(工程2)

式 (VIII) の化合物にポリリン酸、硫酸、五酸化リン等の脱水縮合剤を加えて 閉環させ、式 (IX) の化合物 (チオクロマン化合物)を得る。脱水縮合剤は、式 (VIII) の化合物に対して1~10モル当量使用する。反応温度は、通常0~10℃、反応時間は、通常1~8時間程度が好ましい。

(工程3)

式 (IX) の化合物に、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素等の溶媒の存在下、臭素、塩化スルフリル、塩素等のハロゲン化試薬を反応させ、 6 位にハロゲン置換された式 (X) の化合物を得る。反応温度は、通常 $0 \sim 8$ 0 ∞ 、反応時間は、通常 $1 \sim 8$ 0 時間程度が好ましい。

(工程4)

式(X)の化合物をマグネシウム(Mg)と反応させてグリニャール試薬とし、これに二酸化炭素(CO₂)を反応させ、6位にカルボキシル基の導入された本発明の式(IIx)の芳香族カルボン酸誘導体である化合物(XI)(n=0、スルフィド化合物)を得る。溶媒としてはジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル類を用いるのが好ましい。反応温度は $0\sim70^{\circ}$ 、特に $20\sim60$ $^{\circ}$ $^{\circ}$

グリニャール試薬を得るためのマグネシウム(Mg)の量は式(X)の化合物に対して1.1~3.5 モル当量とするのが好ましい。このグリニャール化反応はヨウ化メチルのようなヨウ化アルキルや、臭化エチルのような臭化アルキルなどの共存下に反応を行なうと、当該反応が円滑に進行するので好ましい。この際用いるハロゲン化アルキルの量は式(X)の化合物に対して $0.1\sim2.5$ モル当量とするのが好ましい。

グリニャール試薬と二酸化炭素(CO_2)との反応は溶媒中のグリニャール試薬 にボンベより二酸化炭素ガスを吹き込むことにより、またはドライアイス(固体

炭酸)から発生させた二酸化炭素ガスを吹き込むことにより行なわれる。また、 ドライアイスを直接グリニャール試薬に加えて反応させてもよい。

(工程5)

式(XI)の化合物(式(IIx)において、n=0、スルフィド化合物)に酸化剤(例えば過酸化水素、過酢酸、メタ過ヨウ素酸ナトリウム等)を溶媒(例えば酢酸、水、メタノール等)中で作用させて本発明の式(IIx)の芳香族カルボン酸誘導体である化合物(XII)(n=1、スルホキシド化合物/n=2、スルホン化合物)を得る。化合物(XI)に対して酸化剤を1当量反応させることによりスルホキシド(n=1の化合物)が、2当量反応させることによりスルホン(n=2の化合物)が得られる。

(以下余白)

- 19 -

製造スキーム2

製造スキーム2もX⁶が水素である一般式(IIx)で表される芳香族カルボン酸誘導体の製造方法である。

$$\begin{array}{c} X^{1} \\ X^{1} \\ X^{1} \\ X^{2} \\ X^{3} \\ X^{5} \\ (VII) \end{array} + \begin{array}{c} X^{2} \\ X^{7} \\ X^{8} \\ X^{5} \\ (VIII) \end{array} + \begin{array}{c} X^{1} \\ X^{2} \\ X^{3} \\ X^{5} \\ (VIII) \end{array}$$

(工程1および2)

出発物質 (VI) より化合物 (VIII) を経て化合物 (IX) を製造する工程 1 および工程 2 はスキーム 1 において化合物 (VI) から化合物 (IX) を製造する場合と同様である。

(工程3)

式(IX)の化合物にジクロロメタン、ニトロメタン、アセトニトリル、ベンゼン等の溶媒の存在下、塩化アルミニウム、塩化亜鉛、塩化鉄等のルイス酸またはフッ化水素、硫酸、リン酸等のプロトン酸と共に塩化アセチルを反応させ6位にアセチル基が導入された化合物(XIII)を得る。ルイス酸、プロトン酸は(IX)の化合物に対し1.0~1.5モル当量、塩化アセチルは1.0~1.5モル当量使用する。反応温度は通常0~80℃、反応時間は1~8時間程度が好ましい。(工程4)

化合物(XIII)(スルフィド)に酸化剤(例えば過酸化水素、過酢酸、メタ過ヨウ素酸ナトリウム等)を溶媒(例えば酢酸、水、メタノール等)中で作用させて化合物(XIV)(n=1、スルホキシド化合物/n=2、スルホン化合物)を得る。化合物(XIII)に対して酸化剤を1当量反応させることによりスルホキシド化合物(n=1の化合物)が、2当量反応させることによりスルホン化合物(n=2の化合物)が得られる。

(工程4′)

チオクロマン環の硫黄原子Sを酸化せずに6位のメチルケトン基(アセチル基)をカルボキシル基に変換する方法として、J. Am. Chem. Soc. <u>66</u>, 1612 頁(1944)に記載の方法がある。つまり式(XIII)のメチルケトン化合物をピリジン中でヨウ素と反応させ、アルカリで分解することにより本発明の式(IIx)の芳香族カルボン酸誘導体である化合物(XI)(n=0、スルフィド化合物)が得られる。

(工程5)

メチルケトン化合物 (XIV) を、酸化剤 (例えば過マンガン酸塩、クロム酸、ハロゲン、酸素、硫酸等)を用いてハロホルム反応により本発明の芳香族カルボン酸誘導体 (II \mathbf{x}) である化合物 (XII) ($\mathbf{n}=1$ 、スルホキシド化合物/ $\mathbf{n}=2$ 、

スルホン化合物) に変換する。

一般式(IIx)で表わされる芳香族カルボン酸誘導体は、一般に以下の製造スキーム3で表される方法によって製造することができる。

製造スキーム3

(工程1)

(工程2)

式 (VI) で示されるチオフォノール類と、式 (XV) で示されるアルコール類を、ベンゼン、トルエン等の芳香族系溶媒、あるいはジクロロエタン、テトラクロロエタン等のハロゲン化炭化水素系溶媒中、硫酸、pートルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、蟻酸、酢酸等の酸触媒を加えて反応させ、式 (XVI) で示される化合物を製造する。式 (XV) のアルコール類は式 (VI) のチオフェノール類に対し1.0~3.0モル等量使用する。酸触媒はチオフェノール類に対し、0.01~1.0モル等量使用する。酢酸、蟻酸等は溶媒を兼ねて使用しても良い。反応温度は室温から溶媒の沸点迄可能であるが、通常50℃から100℃である。

式 (XVI) の化合物にグリニャール試薬を反応させ、式 (XVII) のアルコール類 を製造する。この工程はよく知られたグリニャール反応であり、詳細は省略する。 (工程3)

式 (XVII) のアルコール類に例えば、ポリリン酸、五酸化二燐、硫酸等の脱水 剤を反応させるか、またはメタンスルホン酸、pートルエンスルホン酸等の酸触 媒を反応させて、式 (XIX) の化合物を製造する工程である。溶媒としてはベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素、あるいはジクロロエタン、テトラクロロエタン等のハロゲン系炭化水素系溶媒を用いることができる。ポリリン酸、硫酸の場合は溶媒としても用いることができる。反応温度は室温から溶媒の沸点まで可能であるが、通常50℃から100℃である。

(工程4)

式 (XVII) のアルコール類に例えば、塩化チオニル、オキシ塩化リン、五塩化リン等のハロゲン化剤を反応させて、式 (XVIII) のハロゲン化合物を得る工程である。ハロゲン化剤は式 (XVII) のアルコール類に対して1.0~1.5 モル等量用いる。溶媒としては反応に対して不活性であれば特に制限は無いが、工程3で例示したものが挙げられる。ハロゲン化剤である塩化チオニルやオキシ塩化リンを溶媒として用いても良い。反応温度は室温から沸点迄可能であるが、普通は60℃から80℃である。

(工程5)

式(XVIII)のハロゲン化合物に塩化アルミニウム、塩化亜鉛、塩化鉄のようなルイス酸を作用させ、式(XIX)の化合物を製造する工程である。塩化アルミニウムが好ましい。ルイス酸は式(XIX)の化合物に対して $1.0\sim1.5$ モル等量用いる。溶媒としては、塩化メチレン、ジクロロエタン等のハロゲン化炭化水素溶媒が好ましい。反応温度は、0 ℃から溶媒の沸点まで可能であるが、通常室温付近で反応は円滑に進行する。

以上の工程により式(XIX)の化合物を製造し、以下は、上記の製造スキーム1 または2と同様に反応を行って、一般式(IIx)の芳香族カルボン酸を得る。

製造スキーム4

製造スキーム4は X^3 および X^5 がともに水素である、一般式(IIx)で表される芳香族カルボン酸誘導体の製造方法である。

$$BI$$
 X^1 X^2 X^3 X^4 X^4 X^4 X^5 X^6 X^4 X^5 X^7 X^7 X^2 X^4 X^5 X^8 X^7 X^8 X^8

(工程1)

出発原料である臭素化チオクロマン-4-オン化合物(XX)は公知の方法、例えば特開昭58-198483号公報、国際公開WO88/06155公報等に記載の方法によって製造できる。式(XX)で示される臭素化チオクロマン-4-オン化合物にグリニャール試薬を反応させ、式(XXI)で表されるチオクロマノール誘導体とする。この工程は典型的なグリニャール反応であり、詳細は省略する。(工程2)

式(XXI)で表されるチオクロマノール誘導体を有機溶媒中で、酸触媒を用いて脱水し、式(XXII)で表される 3 、4 ーデヒドロチオクロマン誘導体とする工程である。用いる酸触媒としては硫酸、p ートルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸等が挙げられる。酸触媒はチオクロマノール誘導体(XXI)に対し、0 . 0 0 1 ~ 1 . 0 モル等量、好ましくは 0 . 0 1 ~ 0 . 1 モル等量用いる。反応に用いる溶媒としてはベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素系溶媒、1 、2 ージクロロエタン、1 、1 、1 ートリクロロエタン、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素系溶媒が挙げられる。反応温度は、一般に 6 0 ~ 1 2 0 ℃であるが、好ましくは 8 0 ~ 1 0 0 ℃である。

(工程3)

式(XXII)で表される3,4ーデヒドロチオクロマン誘導体を還元して、式 (XXIII)のチオクロマン誘導体とする工程である。還元の方法には特に制限は無いが、バラジウム、白金等の触媒の存在下、常圧または加圧条件で水素を用いて 還元する方法が好ましい。

以下は、上記製造スキーム1と同様にカルボキシル化、酸化を行うことにより、一般式(IIx)の芳香族カルボン酸を得る。

製造スキーム5

製造スキーム5は X^5 が水素である、一般式(IIx)で表される芳香族カルボン酸誘導体の製造方法である。

(工程1)

式(VI)で表されるチオフェノール類と、式(XXIV)で表される α , β -不飽和ケトン類をピリジン、ピペリジン、トリエチルアミンのような塩基性触媒の存在下で反応させて、式(XVIa)のスルフィド類とする工程である、反応に用いる溶媒としては反応に不活性なものであれば、特に制限は無いが、例えば1,2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2,2-テトラクロロエタンのようなハロゲン化炭化水素溶媒が好ましい。反応温度は室温から溶媒の沸点まで可能であるが、一般に室温付近で反応は円滑に進行する。反応に用いる式(XXIV)の α , β -不飽和ケトン類は式(VI)のチオフェノール類に対して1~5倍モル等量反応させるが、好ましくは1.0~1.5倍モル等量である。以下の工程2~5はスキーム3と同様に反応を行えば良く、詳細は省略する。次いで工程3または5で得られた化合物(XIXa)について上記製造スキーム1または2と同様に反応を行い、式(IIx)の芳香族カルボン酸誘導体を得る。

(以下余白)

製造スキーム6

製造スキーム6は X^3 および X^5 がともに水素である、一般式(IIx)で表される芳香族カルボン酸誘導体の製造方法である。

(工程1)

(IIx, X²=X⁵=水素)

製造スキーム5の工程1によって得られた式(XVIa)のスルフィド類を還元して、式(XVIIb)のアルコール類とする工程である。用いる還元剤としては特に大きな制限は無いが、水素化ホウ素ナトリウムを用いることが好ましい。水素化ホ

ウ素ナトリウムは式 (XVIa) のスルフィド類に対し、0.25~1.0モル等量 用い、溶媒としては、メタノール、エタノール等のアルコール系溶媒が好ましい。 反応は一般に0℃から室温の範囲内で円滑に進行し、特に加熱する必要はない。

以下の工程 2、3、4は製造スキーム3の工程 3、4、5と同様に行えば良く、詳細は省略する。次いで工程 3 または 4 で得られた化合物 (XIXb) について上記製造スキーム 1 または 2 と同様に反応を行い、式 (IIx) の芳香族カルボン酸誘導体を得る。

一般式(II)で表わされる芳香族カルボン酸誘導体のうちpが0である化合物 (但し、X²とX⁵が互いに結合を形成することはない)すなわち一般式(IIy) で表わされる芳香族カルボン酸誘導体は以下の製造スキーム7~10で表される 方法によって製造される。

$$HO_2C$$
 X^1
 X^2
 X^3
 X^5
 X^6
 X^4
 X^6
 X^6

製造スキーム7

製造スキーム7は X^2 がメチル基である、一般式(IIy)で表される芳香族カルボン酸誘導体の製造方法である。

(工程1)

工程1は塩基の存在下に置換チオフェノール (VI) をアルキル化剤であるハロゲン化オレフィン (XXV) と反応させてアルキル化し、アルキル置換チオフェノール (XXVI) を得る反応である。

この反応に用いる塩基としては、無水炭酸カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の無機塩基、トリエチルアミン等の有機塩基が挙げられるが、好ましくは無水炭酸カリウムである。用いる塩基の量は、置換チオフェノール (VI) に対して一般に 0.5~3.0 当量、好ましくは 1.0~1.2 当量である。

この反応で用いるアルキル化剤であるハロゲン化オレフィン (XXV) は、置換チ

オフェノール (VI) に対して一般に1.0~2.0当量用いるが、1.0~1.2当量用いるのが好ましい。

反応溶媒は、反応に不活性なものであれば特に制限はないが、アセトン、ジメチルホルムアミド (DMF) 等が好ましい。反応時間は、10分~8時間であるが、通常 2 時間程度で完結する。反応温度は、0 \mathbb{C} \sim 溶媒の還流温度まで任意に選べるが、室温 \sim 6 0 \mathbb{C} が好ましい。

反応終了後、反応液を冷却し、不溶物を除去し、溶媒を留去する。残渣をヘキサン等の有機溶媒に再分散し、洗浄、乾燥後、溶媒を留去することによりアルキル置換チオフェノール (XXVI) を単離することができる。

(工程2)

工程2は、脱水縮合剤の存在下、アルキル置換チオフェノール (XXVI) を分子 内フリーデルークラフツ反応により環化し、ヒドロベンゾ [b] チオフェン化合 物 (XXVII) を形成する反応である。

この反応に用いる脱水縮合剤としては、例えば硫酸、リン酸、五酸化リン、ポリリン酸等が挙げられ、ポリリン酸が好ましい。脱水縮合剤は、通常アルキル置換チオフェノール (XXVI) に対して通常 1~10 モル当量使用する。

反応温度は、室温 ~ 200 $^{\circ}$ $^{\circ}$ の範囲であるが、通常は $100\sim 150$ $^{\circ}$ が好ましい。反応時間は、 $30分\sim 16$ 時間であるが、通常は $2\sim 8$ 時間が好ましい。

反応終了後、反応液を氷水に注ぎ、ヘキサン等の溶媒を加えて分液し、得られた 有機層を洗浄、脱水後、溶媒を留去する。得られた残渣をヘキサン等の展開溶媒でカラムクロマトグラフィー等の手段で精製することによりヒドロベンゾ [b] チオフェン化合物 (XXVII) を単離することができる。

(工程3)

工程3は、ヒドロベンゾ [b] チオフェン化合物 (XXVII) に、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素等の溶媒の存在下、臭素、塩化スルフリル、塩素等のハロゲン化試薬を反応させ、ベンゾ [b] チオフェン環の5位にハロゲン置換されたハロゲン化ベンゾ [b] チオフェン化合物 (XXVIII) を得る反応である。

この反応で用いるハロゲン化試薬の量は、ヒドロベンゾ [b] チオフェン化合物 (XXVIII) に対して一般に $1.0 \sim 3.0$ 当量、好ましくは $1.0 \sim 1.5$ 当

量である。反応温度は、通常 0 ~ 8 0 ° C、反応時間は、通常 1 ~ 8 0 時間程度が好ましい。

反応終了後、亜硫酸水素ナトリウム水溶液等で、過剰のハロゲン化試薬を除去し、常法に従って後処理を行い目的のハロゲン化ベンゾ [b] チオフェン化合物 (XXVIII) を単離することができる。

(工程4)

工程 4 は、ハロゲン化ベンゾ [b] チオフェン (XXVIII) をマグネシウム (Mg) と反応させてグリニャール試薬とし、これに二酸化炭素 (CO_2) を反応させ、ヒドロベンゾ [b] チオフェン環の 5 位にカルボキシル基の導入された式 (IIy) の芳香族カルボン酸誘導体である化合物 (XXIX) (n=0、スルフィド化合物) を得る反応である。溶媒としてはジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル類を用いるのが好ましい。反応温度は $0 \sim 7$ 0 $\mathbb C$ 、特に 2 $0 \sim 6$ 0 $\mathbb C$ が好ましい。反応時間は、通常 $1 \sim 7$ 時間程度である。

グリニャール試薬を得るためのマグネシウム(Mg)の量は、ハロゲン化ヒドロベンゾ [b] チオフェン化合物(XXVIII)に対して1.1~3.5モル当量とするのが好ましい。このグリニャール化反応はヨウ化メチルのようなヨウ化アルキルや、臭化エチルのような臭化アルキルなどの共存下に反応を行なうと、当該反応が円滑に進行するので好ましい。この際用いるハロゲン化アルキルの量は、ハロゲン化ヒドロベンゾ [b] チオフェン化合物(XXVIII)に対して $0.1\sim2.5$ モル当量とするのが好ましい。

グリニャール試薬と二酸化炭素(CO_2)との反応は溶媒中のグリニャール試薬にボンベより二酸化炭素ガスを吹き込むことにより、またはドライアイス(固体炭酸)から発生させた二酸化炭素ガスを吹き込むことにより行われる。また、ドライアイスを直接グリニャール試薬に加えて反応させてもよい。

反応後、反応液に塩酸等の酸を滴下して反応を停止させ、酢酸エチル等の有機 溶媒を加えて分液し、得られた有機層を炭酸カリウム水溶液等のアルカリを加え て分液し、得られた水層を塩酸等の酸で中和し、酢酸エチル等の有機溶媒で抽出 する。得られた有機層を洗浄、乾燥後、溶媒を留去することにより式(IIy)の芳 香族カルボン酸誘導体である化合物(XXIX)(n=0、スルフィド化合物)を単

離することができる。

(工程5)

工程 5 は、式(XXIX)の化合物に酸化剤(例えば過酸化水素、過酢酸、メタ過 ヨウ素酸ナトリウム等)を溶媒(例えば酢酸、水、メタノール等)中で作用させ て式(11 y)の芳香族カルボン酸誘導体である化合物(XXX)(n=1、スルホキ シド化合物、n=2、スルホン化合物)を得る反応である。

化合物 (XXIX) に対して酸化剤を1 当量反応させることによりスルホキシド (n=1 の化合物) が、2 当量以上反応させることによりスルホン (n=2 の化合物) が得られる。

本反応の反応温度は、通常 $25 \sim 110$ $\mathbb C$ であるが、好ましくは $60 \sim 100$ $\mathbb C$ である。反応時間は、一般に $30 \rightarrow 8$ 時間であるが、好ましくは $1 \sim 3$ 時間である。

反応終了後、反応液を亜硫酸水素ナトリウム水溶液等に投入し、酢酸エチル等の有機溶媒を加えて分液し、得られた有機層を洗浄、乾燥後、溶媒を留去することにより、目的の式 (XXX) の化合物を単離することができる。

(以下余白)

PCT/JP96/00298 WO 96/25412

製造スキーム8

製造スキーム8もまた X^2 がメチル基である、一般式 (IIy) で表される芳香族カルボン酸誘導体の製造方法である。

出発原料である式 (XXVII) のヒドロベンゾ [b] チオフェン化合物は製造スキーム7の工程1および2によって得られる。以下、工程1、2、2、および3は、それぞれ製造スキーム2の工程3、4、4、および5と本質的に同じ反応であり、詳細は省略する。

製造スキーム9

製造スキーム9は X^2 および X^6 がともに水素である、一般式(IIy)で表される芳香族カルボン酸誘導体の製造方法である。

(工程1)

工程1は、塩基の存在下、置換チオフェノール (VI) と、 α -ハローカルボニル化合物 (XXXIII) とを縮合させ、式 (XXXIV) の化合物を得る反応である。

この反応に用いる塩基としては、例えば無水炭酸カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の無機塩基、トリエチルアミン等の有機塩基が挙げられ、無水炭酸カリウムが好ましい。塩基の使用量は、置換チオフェノール(VI)に対し一

般に $0.5 \sim 3.0$ モル等量であり、 $1.0 \sim 1.2$ モル等量が好ましい。

 α -ハローカルボニル化合物 (XXXIII) は、置換チオフェノール (VI) に対して通常 $1.0 \sim 2.0$ モル当量用いるが、特に $1.0 \sim 1.2$ モル当量用いるのが適当である。

反応溶媒としては、反応に不活性なものであれば特に制限はないが、例えばア セトン、ジメチルホルムアミド(DMF)等が適当である。

反応温度は、0°C~溶媒の還流温度まで任意に選べるが、室温~60°Cが好ま しい。反応時間は、10分~8時間であるが、通常2時間程度で完結する。

反応終了後、反応液を冷却し、不溶物を除去し、溶媒を留去する。得られた残 渣をヘキサン等の溶媒に再分散し、洗浄、乾燥後、溶媒を留去することにより化 合物 (XXXIV) を単離することができる。

(工程2)

工程2は、脱水剂及び/又は酸触媒の存在下、工程1で得られた化合物(XXXIV)を分子内脱水縮合反応させることにより、ベンゾ[b]チオフェン化合物(XXXV)を形成する反応である。

この反応で用いる脱水剤としては、例えば、硫酸、リン酸、五酸化リン、ポリリン酸等が挙げられ、ポリリン酸が好ましい。また酸触媒としては、pートルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸等が挙げられ、トリフルオロメタンスルホン酸が好ましい。脱水剤及び/又は酸触媒は、化合物(XXXIV)に対して一般に1~10モル等量、好ましくは1.0~3.0モル等量使用する。

反応温度は、0°C~溶媒の還流温度まで任意に選べるが、通常室温~60°Cが好ましい。反応時間は、10分~8時間であるが、通常2時間程度で完結する。

反応終了後、常法に従い、反応液を氷水に注ぎ、析出した白色結晶をn-ヘキサン等の有機溶媒に再分散し、洗浄後溶媒を留去することによりベンゾ [b] チオフェン化合物 (XXXV) を単離することができる。

(工程3)

工程3は、工程2で得られたベンゾ[b]チオフェン化合物(XXXV)を還元し、 チオフェン環の2位と3位の間の二重結合が還元されたヒドロベンゾ[b]チオ

フェン化合物 (XXVIIa) を得る反応である。

還元の方法には特に制限はないが、バラジウム、酸化白金等の触媒の存在下、 常圧または加圧した水素で還元する方法が簡便で好ましい。

反応終了後、常法に従い、触媒を除去し、溶媒を留去して目的のヒドロベンゾ [b] チオフェン化合物 (XXVIIa) を単離することができる。

以下、ハロゲン化反応、グリニャール反応、酸化反応は製造スキーム7の工程3、4、5と同様にして達成され、目的とする芳香族カルボン酸誘導体(IIy)が得られる。

(以下汆白)

- 37 -

一般式(IIy)で表わされる芳香族カルボン酸誘導体は一般に以下の製造スキーム10で表される方法によって製造される。

製造スキーム10

(工程1)

式 (VI) のチオフェノール類と式 (XXXIIIa) で表されるケトン類を、上記製造スキーム9と同様の方法で反応させて、式 (XXXIVa) のスルフィド類を製造する。 (工程2)

工程1で得られた、式 (XXXIVa) のスルフィド類にグリニャール試薬を反応させて式 (XXXVI) のアルコール類とする工程である。この工程は典型的なグリニャール反応であり、詳細は省略する。

以下の工程3、4、5は製造スキーム3の工程3、4、5と同様に行えば良く、詳細は省略する。次いで工程3または5で得られた化合物(XXXVIIb)について、上記製造スキーム7と同様に反応を行い、式(IIy)の芳香族カルボン酸誘導体を得る。

一般式 (II) で表わされる芳香族カルボン酸誘導体のうち、X⁴が水素である芳香族カルボン酸誘導体については以下の製造スキーム11によって製造することができる。

(以下余白)

製造スキーム11

(工程1および2)

製造スキーム1の工程 $1\sim3$ 、又は製造スキーム4、スキーム7の工程 $1\sim3$ によって得られる式(XXXVIII)の出発物質を、製造スキーム1の工程4、および5と同様にして、式(XXXIX)で示される芳香族カルボン酸誘導体(n=0、スルフィド化合物)を経て、式(XXXX)で示される芳香族カルボン酸誘導体(n=1、スルホン化合物/n=2、スルホキシド化合物)とする工程である。反応の詳細については製造スキーム1における説明を参照されたい。

(工程3)

式 (XXXX) の化合物を還元して、式 (XXXXI) で表される芳香族カルボン酸誘導体 (n=1または2) とする工程である。還元方法としては特に制限はないが、例えばパラジウム、酸化白金等の触媒の存在下で、常圧あるいは加圧した水素を用いて還元する方法や、触媒を用いず、直接、亜鉛末を用いて運元する方法がある。反応で生成する塩化水素を捕捉するために、トリエチルアミン、ピリジン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の塩基を式 (XXXX) の化合物に対して当量以上共存させる。溶媒としては、メタノール、エタノール等のアルコール系溶媒が好ましいが、出発物質を充分に溶解させる為に、60%程度の含水エタノールを用いるのが最も好ましい。反応温度は通常20~120℃、反応時間は通常1

~12時間程度である。

pが 1 であり、 X^2 と X^5 が一緒になって結合を形成する芳香族カルボン酸誘導体すなわち式(IIza)で表される化合物は以下のスキーム 1 2 あるいは 1 3 によって製造される。

$$HO_2C$$
 X^1
 X^3
 X^6
 X^4
 O_m
 X^8
 X^7
(IIza)

製造スキーム12

$$RO_2C$$
 X^1 X^5 CO_2H 塩基 RO_2C X^7 X^6 X^7 X^7 X^8 X^8

RはC1~C4アルキル基を表わす

(工程2)
$$RO_2C$$
 X_1 O X_2 X_3 X_4 X_4 X_4 X_5 X_8 X_7 X_4 X_8 X_7 X_4 X_8 X_7 X_8 X_8

n=0の場合は工程4は不要である。

(工程1)

式(XXXXII)で表される、安息香酸エステル類と式(XXXXIII)で表されるメルカプトプロピオン酸誘導体を縮合反応させて、式(XXXXIV)で表されるフェニルチオプロピオン酸誘導体とする工程である。この工程はNーメチルピロリドン、N,Nージメチルホルムアミドの様な非プロトン性の極性溶媒中で、塩基の存在下で行うことが好ましい。用いる塩基としては、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等が挙げられる。塩基は安息香酸エステルに対し1.0~3.0モル当量用いる。反応温度は室温から溶媒の沸点まで可能であるが、好ましくは80℃から130℃である。反応時間は通常1~8時間である。

(工程2)

工程1で得られたフェニルチオプロピオン酸誘導体(XXXXIV)を、縮合環化させ、式(XXXXV)のチオクロマン-4-オン誘導体とする工程である。

縮合方法としては、例えば(i)フェニルチオプロピオン酸誘導体(XXXXIV)を フッ化水素、硫酸、五塩化リン、リン酸、ポリリン酸、塩化スズ、塩化亜鉛、塩 化アルミニウム、アンバーリスト(イオン交換樹脂の商品名)等の酸触媒の存在 下、脱水環化する方法、(ii)フェニルチオプロピオン酸誘導体(XXXXIV)を、例 えば塩化チオニル等の塩素化剤と反応させて、酸塩化物とし、上記(i)の方法と同 様の酸触媒の存在下環化させる方法等が挙げられる。反応に用いる溶媒としては、 反応条件下、不活性なものであれば特に制限はないが、ペンタン、ヘキサン等の 炭化水素系溶媒、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン等のハロゲン系溶媒 が好ましい。また、ポリリン酸を溶媒兼酸触媒として用いる方法も好適である。 上記(i)の縮合環化方法において、酸触媒は、フェニルチオプロピオン酸誘導体 (XXXXIV) に対して $0.01 \sim 20$ モル当量、好ましくは $1.0 \sim 10$ モル当量 使用する。反応温度は通常室温~120℃の範囲であるが、好ましくは50~1 00℃である。反応時間は通常30分~8時間であるが、好ましくは30分~2 時間である。上記(ii)の縮合環化方法において、塩素化剤はフェニルチオプロピ オン酸誘導体 (XXXXIV) に対して、1.0~3.0モル当量、好ましくは1.1 ~1.5モル当量使用する。酸塩化物とする反応の反応温度は通常0~120℃ の範囲であり、好ましくは室温~溶媒の還流温度である。反応時間は通常30分

~8時間であるが、好ましくは30分~2時間である。(ii)の環化方法で用いる酸触媒は、酸塩化物に対して0.01~1.0モル当量、好ましくは0.1~1.0モル当量使用する。酸触媒による反応の反応温度は通常室温~120℃であるが、好ましくは室温~80℃である。反応時間は通常30分~8時間であるが、好ましくは2~4時間である。

(工程3)

工程2で得られたチオクロマン-4-オン誘導体(XXXXV)を還元して、式(XXXXVI)で表わされるヒドロキシチオクロマン誘導体を得る工程である。

還元方法には特に制限はないが、(i)例えばアルコール、ジクロロメタン等の反応に不活性な溶媒中、例えば水素化ホウ素ナトリウム等の還元剤を用いる方法や、(ii)パラジウム、ニッケル等の還元触媒存在下、常圧または加圧下に水素添加する方法が挙げられる。上記還元方法(i)において、還元剤はチオクロマンー4ーオン誘導体(XXXXV)に対して1.0~5.0モル当量、好ましくは1.1~2.0モル当量用いる。反応温度は通常-20~50℃であるが、好ましくは0~20℃である。反応時間は通常30分~8時間であるが、好ましくは30分~2時間である。上記還元方法(ii)において、還元剤はチオクロマン-4-オン誘導体(XXXXV)に対して1~50重量%、好ましくは10~20重量%使用する。水素圧は通常、常圧~100kg/cm²であるが、好ましくは10~50kg/cm²である。反応温度は室温~100℃であり、反応時間は1~8時間である。

工程3の好ましい反応態様としては、エタノール、ジクロロエタンを溶媒として用い、水素化ホウ素ナトリウムを用いて還元する方法が挙げられる。この場合の反応温度は0℃~室温、反応時間は30分~2時間が好ましい。

水素化ホウ素ナトリウムで還元反応を行った場合、反応終了後、反応液を氷水中に注ぎ、ジクロロメタンで抽出する。得られた有機層を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥させ、溶媒を留去することにより、粗生成物が得られる。この粗生成物は、精製することなく、そのまま次の反応に供することができる。

(工程4)

工程4は、工程3で得られたヒドロキシチオクロマン誘導体(XXXXVI)を酸化

してヒドロキシチオクロマンオキシド (XXXXVII) を得る工程であるが、基本的に 前記製造スキーム1の工程5と同じ酸化反応であり、これに準じて行えば良く、 詳細は省略する。

(工程5)

工程 5 は、工程 4 で得られたヒドロキシチオクロマンオキシド(XXXXVII)を脱水して 3 、4 ーデヒドロチオクロマン類(XXXXVIII)を得る工程であるが、基本的に前記製造スキーム 4 の工程 2 と同じ脱水反応であり、これに準じて行えば良く、詳細は省略する。

(工程6)

工程 6 は、工程 5 で得られた 3 , 4 ーデヒドロチオクロマン類(XXXXVIII)を加水分解して、目的の芳香族カルボン酸(11 za、X 3 = 水素)を得る工程である。これはよく知られたエステルの加水分解反応であり、詳細は省略する。なおこの工程は工程 4 あるいは工程 5 に先立って行うことも可能である。

(以下余白)

製造スキーム13

製造スキーム 13 は X^3 が水素である式 (IIza) の芳香族カルボン酸誘導体の製造方法である。

工程 1 a、 2 a を経由した場合に R^3 が C_1 ~ C_4 アルキル基である式 (IIza) の 芳香族カルボン酸誘導体が得られ、工程 1 b、 2 b を経由した場合に R^3 が水素である式 (IIza) の芳香族カルボン酸が得られる。

工程1a、2aはそれぞれ、スキーム4の工程1あるいは2と本質的に同じであり、詳細は省略する。

(工程1b)

臭素化チオクロマンー4ーオン化合物 (XX) を還元して臭素化チオクロマンー4ーオール化合物 (XXIb) とする工程である。

ここで用いる還元剤としては、水素化アルミニウムリチウム、水素化ホウ素ナトリウムが挙げられる。還元剤は、臭素化チオクロマンー4ーオール化合物 (XX lb) に対して一般に 0 . 3~1 . 2等量、好ましくは 0 . 5~1 . 0 等量用いる。 反応温度は、一般に 0~6 0℃であるが、好ましくは 0~1 0℃である。 反応時間は、一般に 1 0分~8時間であるが、通常 1 0分~2時間で完結する。

反応終了後、常法に従い、反応液に希塩酸等の酸を加え、酢酸エチル等の有機 溶媒を加えて分液する。得られた有機層を洗浄、乾燥後、溶媒を留去することに より目的の臭素化チオクロマンー4ーオール化合物(XXIb)を単離することがで きる。

工程2bは本質的にスキーム4の工程2と同じであり、詳細は省略する。

工程3および4はそれぞれ、スキーム1の工程4あるいは5と本質的に同じ反応であり、詳細は省略する。

pが0であり、X²とX⁵が一緒になって結合を形成する芳香族カルボン酸誘導体 (II) すなわち式 (IIzb) で表される化合物は以下のスキーム 1 4によって製造される。

$$HO_2C$$
 X^1
 X^3
 X^5 (lizb)

製造スキーム14

出発物質としてスキーム9の式 (VI) で表される置換チオフェノールの代わりに、式 (VI-Br) で表される臭素置換チオフェノール誘導体を用いる。この臭素置換チオフェノール誘導体も、式 (VI) の置換チオフェノールと同様の公知の方法によって得られる。

以下工程1および2はそれぞれスキーム9の工程1および2と本質的に同じ反応であり、工程3および4はそれぞれスキーム7の工程4あるいは5と同じであり、詳細は省略する。

本発明の新規ピラゾール誘導体のうち、pが1であり、 X^2 および X^5 がともに水素である、一般式 (If) あるいは (Ig) で表されるピラゾール誘導体は、以下の方法によっても得られる。

ピラゾール誘導体の製造方法(2)

(工程1)

式 (Ie) のピラゾール誘導体を還元して本発明のピラゾール誘導体 (If) とする工程である。還元方法としては、バラジウム、酸化白金等の触媒下、常圧、あるいは加圧した水素を用いて還元することが好ましい。用いる触媒の量は式 (Ie) のピラゾール誘導体に対して5~20重量%、溶媒としてメタノール、エタノール等のアルコール系溶媒を用いることが好ましい。反応温度は室温から80℃程度であるが、通常室温で円滑に反応が進行する。反応時間は2時間から24時間程度である。

(工程2)

工程 2 は、ピラゾール誘導体 (If) に Q'-Halを反応させることによりピラゾール誘導体 (Ig) を得る工程であるが、ピラゾール誘導体の製造方法 (1) の工程 2 と基本的に同じであり、この部分の説明を参照されたい。

本発明のピラゾール誘導体(I)を製造するための出発原料である一般式(III)で表される5-ヒドロキシピラゾール類は、その置換基に応じて以下のいずれかの方法によって製造することができる。下記反応式中、R¹およびR²は一般式

- (1) において定義したとおりである。
- (1) 東ドイツ特許第83145号公報記載の方法

(2) 米国特許第4744815号公報記載の方法

$$R^{1}NHNH_{2}$$
 + $C_{2}H_{5}O$ $CO_{2}C_{2}H_{5}$ $CO_{2}C_{2}H_{5}$ $CO_{2}C_{2}H_{5}$ $CO_{2}C_{2}H_{5}$

(3) 日本特許公開平3-44375号公報記載の方法

(4)

$$R^1NHNH_2$$
 + $CO_2C_2H_5$ R^2 OH_1

(5)

上記(1)~(3)は、

R²=水素原子

である一般式 (III) の5-ヒドロキシピラゾール類の製造方法であり、

上記(4)および(5)は、

 $R^2 = C_1 \sim C_4$ アルキル基、 $C_1 \sim C_4$ ハロアルキル基または $C_2 \sim C_4$ アルコキシアルキル基

である一般式 (III) の5-ヒドロキシピラゾール類の製造方法である。

以下表1に、本発明の式(I)に包含されるピラゾール誘導体のうち、p=0、 $X^s=X^s=$ 水素原子である場合の化合物の例を示すが、本発明の化合物はこれらに限定されるものではない。

表1 (その1)

	<u> </u>	T			T	Υ	T
化合物No.	R¹	R²	X,	X ²	X3	Χ⁴	Q
1	Н	CH3	Н	Н	Н	Н	Н
2	Н	CH ₃	Н	Н	Н	Н	n-PrSO ₂
3	Н	CH ₃	H	·H	H-	Н	p-Tos
4	Н	CH ₃	. H	H	Н	7-CH ₃	Н
5	H	CH₃	Н.	H	Н	7-CH3	n-PrSO2
6	H	CH₃	Н	H.	Н	7-CH ₃	p-Tos
7	H	СНэ	Н	Н	CH ₃	Н	Н
8	Н	CH₃	H	Н	CH ₃	Н	n-PrSO ₂
9	H	CH ₃	Н	H ·	CH ₃	Н	p-Tos
10	Н	CH ₃	Н	H	CH ₃	7-CH3	Н
11	Н	СНз	Н	·H	CH ₃	7-CH3	n-PrSO ₂
12	H	CH ₃	Н	Н	CH ₃	7-CH3	p-Tos
13	H	CH₃	Н	CH ₃	· H	Н	Н
14	Н	CH₃	H	CH₃	Н	Н	n-PrSO ₂
15	H	CH₃	Н	CH ₃	Н	Н	p-Tos
16	H	CH₃	Н	CH ₃	H	7-CH3	Н
17	Н	CH ₃	H	CH ₃	H	7-CH ₃	n-PrSO ₂
18	Н	СНз	Н	CH3	Н	7-CH ₃	p-Tos
19	H	CH₃	Н	CH ₃	CH₃	Н	Н
20	H	CH₃	H	CH₃	СНз	Η .	n-PrSO ₂
2 1	Н	СН₃	Н	CH3	·CH3	Н	p-Tos
22	Н	CH₃	Н	СHз	·CH ₃	7-CH3	Н
23	H ·	CH₃	Н	СНз	CH₃	7-CH3	n-PrSO ₂
24	Н	CH3	Н	CH₃	CH₃	7-CH3	p-Tos
25	H	CH₃	СН₃	Н	Η·	Н	Н
26	H	CH₃	CH₃	Н	Н	H	n-PrSO ₂

表1 (その2)

化合物No R' R² X' X² X³ X' Q								
27 H CH3 CH3 H H H H P-Tos 28 H CH3 CH3 H H 7-CH3 H 29 H CH3 CH3 H H 7-CH3 n-PrSO2 30 H CH3 CH3 H H 7-CH3 p-Tos 31 H CH3 CH3 H CH3 H H 32 H CH3 CH3 H CH3 H D-Tos 34 H CH3 CH3 H CH3 H D-Tos 35 H CH3 CH3 H CH3 T-CH3 n-PrSO2 36 H CH3 CH3 H CH3 T-CH3 n-PrSO2 37 H CH3 CH3 CH3 H H H P-Tos 36 H CH3 CH3 CH3 T-CH3 n-PrSO2 P-Tos	化合物No.	R¹	R²	X,	X²	X ³	X4	Q
28 H CH3 CH3 H H T - CH3 n-PrSO2 29 H CH3 CH3 H H T - CH3 n-PrSO2 30 H CH3 CH3 H H T - CH3 p-Tos 31 H CH3 CH3 H CH3 H DH 32 H CH3 CH3 H CH3 H P-Tos 33 H CH3 CH3 H CH3 H P-Tos 34 H CH3 CH3 H CH3 H P-Tos 35 H CH3 CH3 H CH3 T-CH3 n-PrSO2 36 H CH3 CH3 H H H H H H H H H H H H H H P-Tos H 39 H CH3 CH3 CH3 H T-CH3 n-PrSO2		н	CH ₃	CH ₃	Н			
29 H CH ₃ CH ₃ H H H 7-CH ₃ N-F1302 30 H CH ₃ CH ₃ H H H 7-CH ₃ N-TOS 31 H CH ₃ CH ₃ H CH ₃ H H H 7-CH ₃ N-TOS 31 H CH ₃ CH ₃ H CH ₃ H CH ₃ H CH ₃ 32 H CH ₃ CH ₃ H CH ₃ H CH ₃ H P-TOS 33 H CH ₃ CH ₃ H CH ₃ H P-TOS 34 H CH ₃ CH ₃ H CH ₃ H P-TOS 35 H CH ₃ CH ₃ H CH ₃ T-CH ₃ N-PrSO ₂ 36 H CH ₃ CH ₃ H CH ₃ T-CH ₃ N-PrSO ₂ 37 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ H H H H P-TOS 38 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ H H P-TOS 39 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ H P-TOS 40 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ H P-TOS 41 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ H P-TOS 42 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ H P-TOS 43 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ H P-TOS 44 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ H P-TOS 45 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ H P-TOS 46 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ H P-TOS 47 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ H P-TOS 48 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ H P-TOS 46 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ H P-TOS 47 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ H P-TOS 48 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ H P-TOS 49 H C ₂ H ₃ H H H H H H H P-TOS 50 H C ₂ H ₃ H H H H H H P-TOS 51 H C ₂ H ₃ H H H H H H P-TOS 52 H C ₂ H ₃ H H H H H H P-TOS 54 H C ₂ H ₃ H H H H H H P-TOS 55 H C ₂ H ₃ H H H CH ₃ T-CH ₃ P-TOS 56 H C ₂ H ₃ H H CH ₃ CH ₃ T-CH ₃ P-TOS 57 H C ₂ H ₃ H H CH ₃ CH ₃ T-CH ₃ D-TOS 60 H C ₂ H ₃ H H CH ₃ CH ₃ T-CH ₃ D-TOS 61 H C ₂ H ₃ H H CH ₃ CH ₃ T-CH ₃ D-TOS 61 H C ₂ H ₃ H H CH ₃ CH ₃ T-CH ₃ D-TOS 61 H C ₂ H ₃ H H CH ₃ CH ₃ T-CH ₃ D-TOS 61 H C ₂ H ₃ H CH ₄ CH ₃ H CH ₄ H CH ₃ T-CH ₃ D-TOS 61 H C ₂ H ₃ H CH ₄ CH ₃ H CH ₄ H CH ₃ T-CH ₃ D-TOS				CH3	Н	· H		
30					Н	H		
31					H	H		
32 H CH3 CH3 H CH3 H P-TOS 33 H CH3 CH3 H CH3 H P-TOS 34 H CH3 CH3 H CH3 H P-TOS 34 H CH3 CH3 H CH3 H P-TOS 35 H CH3 CH3 H CH3 T-CH3 T-CH3 T-CH3 36 H CH3 CH3 H CH3 T-CH3 T-CH3 T-CH3 37 H CH3 CH3 CH3 H H H H T-CH3 38 H CH3 CH3 CH3 H H H T-CH3 T-CH3 T-CH3 39 H CH3 CH3 CH3 H T-CH3 T-CH3 T-CH3 40 H CH3 CH3 CH3 H T-CH3 T-CH3 T-CH3 41 H CH3 CH3 CH3 H T-CH3 T-CH3 T-CH3 42 H CH3 CH3 CH3 H T-CH3 T-CH3 T-CH3 43 H CH3 CH3 CH3 H T-CH3 T-CH3 T-CH3 44 H CH3 CH3 CH3 CH3 H T-CH3 T-CH3 45 H CH3 CH3 CH3 CH3 H T-CH3 T-CH3 46 H CH3 CH3 CH3 CH3 H T-CH3 T-CH3 47 H CH3 CH3 CH3 CH3 T-CH3 H T-CH3 48 H CH3 CH3 CH3 CH3 T-CH3 T-CH3 49 H C2H3 H H H H H T-CH3 T-CH3 50 H C2H3 H H H H T-CH3 T-CH3 51 H C2H3 H H H H T-CH3 T-CH3 51 H C2H3 H H H H T-CH3 T-CH3 53 H C2H3 H H H H T-CH3 T-CH3 54 H C2H5 H H H H T-CH3 T-CH3 55 H C2H5 H H H H T-CH3 T-CH3 56 H C2H5 H H H CH3 T-CH3 T-CH3 57 H C2H5 H H CH3 T-CH3 T-CH3 58 H C2H5 H H CH3 T-CH3 T-CH3 59 H C2H5 H H CH3 T-CH3 T-CH3 60 H C2H5 H H CH3 T-CH3 T-CH3 60 H C2H5 H H CH3 T-CH3 T-CH3 61 H C2H5 H CH4 H T-CH3 T-CH3 62 H C2H5 H CH3 H H T-CH3 T-CH3 62 H C2H5 H CH3 H H T-CH3 T-CH3 64 H C2H5 H CH3 H H T-CH3 65 H C2H5 H C2H5 H H H CH3 T-CH3 66 H C2H5 H H H CH3 T-CH3 67 H C2H5 H CH3 H H H CH3 67 H C2H5 H H CH3 67 H C2H5 H H CH3 67 H CH					H	:CH3		1
32 N CH3 CH3 H CH3 H P-Tos					. H	CH ₃		n-Prsuz
34						CH3		
35						CH ₃		5 00
35						CH ₃	7-CH3	
36							~	
37								1
38 H CH3 CH3 CH3 H H P PTOS 40 H CH3 CH3 CH3 H 7-CH3 H 41 H CH3 CH3 CH3 H 7-CH3 N-PrSO2 42 H CH3 CH3 CH3 H 7-CH3 P-TOS 43 H CH3 CH3 CH3 H 7-CH3 P-TOS 44 H CH3 CH3 CH3 H 7-CH3 P-TOS 44 H CH3 CH3 CH3 CH3 H N-PrSO2 45 H CH3 CH3 CH3 CH3 H N-PrSO2 46 H CH3 CH3 CH3 CH3 H P-TOS 47 H CH3 CH3 CH3 CH3 T-CH3 N-PrSO2 48 H CH3 CH3 CH3 CH3 T-CH3 P-TOS 49 H C2H5 H H H H H P N-PTSO2 50 H C2H5 H H H H H P N-PTSO2 51 H C2H5 H H H H H P N-PTSO2 52 H C2H5 H H H H H P N-PTSO2 53 H C2H5 H H H H T T-CH3 P-TOS 54 H C2H5 H H H CH3 H N-PTSO2 55 H C2H5 H H CH3 H H H P-TOCH3 P-TOS 56 H C2H5 H H CH3 H H H P-TOCH3 P-TOS 57 H C2H5 H H CH3 H N P-TOS 58 H C2H5 H H CH3 H P-TOS 59 H C2H5 H H CH3 T-CH3 N-PTSO2 60 H C2H5 H H CH3 T-CH3 N-PTSO2 60 H C2H5 H H CH3 T-CH3 N-PTSO2 61 H C2H5 H H CH3 T-CH3 N-PTSO2							Н	
39 H CH3 CH3 CH3 H 7-CH3 H 40 H CH3 CH3 CH3 H 7-CH3 n-PrSO2 41 H CH3 CH3 CH3 H 7-CH3 p-Tos 42 H CH3 CH3 CH3 H H H 43 H CH3 CH3 CH3 H n-PrSO2 44 H CH3 CH3 CH3 H p-Tos 45 H CH3 CH3 CH3 H p-Tos 46 H CH3 CH3 CH3 7-CH3 n-PrSO2 47 H CH3 CH3 CH3 7-CH3 n-PrSO2 48 H CH3 CH3 CH3 7-CH3 n-PrSO2 49 H C2H3 H H H H H n-PrSO2 51 H C2H3 H H							H	p-Tos
40 H CH3 CH3 CH3 H 7-CH3 n-PrSO2 41 H CH3 CH3 CH3 H 7-CH3 p-Tos 42 H CH3 CH3 CH3 H 7-CH3 p-Tos 43 H CH3 CH3 CH3 CH3 H n-PrSO2 44 H CH3 CH3 CH3 CH3 H p-Tos 45 H CH3 CH3 CH3 CH3 H p-Tos 46 H CH3 CH3 CH3 CH3 n-PrSO2 47 H CH3 CH3 CH3 7-CH3 n-PrSO2 48 H CH3 CH3 CH3 7-CH3 n-PrSO2 49 H C2H3 H H H H H H H P-Tos 51 H C2H3 H H H H P-Tos H	39						7-CH:	
41 H CH3 CH3 CH3 H 7-CH3 p-Tos 42 H CH3 CH3 CH3 H 7-CH3 p-Tos 43 H CH3 CH3 CH3 CH3 H n-PrSO2 44 H CH3 CH3 CH3 CH3 H p-Tos 45 H CH3 CH3 CH3 CH3 H p-Tos 46 H CH3 CH3 CH3 T-CH3 n-PrSO2 47 H CH3 CH3 CH3 7-CH3 n-PrSO2 48 H CH3 CH3 CH3 7-CH3 n-PrSO2 49 H C2H3 H H H H n-PrSO2 49 H C2H3 H H H H n-PrSO2 50 H C2H3 H H H H n-PrSO3 51 H C2H3 <td>40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	40							
42 H CH3 CH3 CH3 CH3 H H 43 H CH3 CH3 CH3 CH3 H n-PrSO2 44 H CH3 CH3 CH3 CH3 H p-Tos 45 H CH3 CH3 CH3 CH3 T-CH3 H 46 H CH3 CH3 CH3 T-CH3 n-PrSO2 47 H CH3 CH3 CH3 T-CH3 n-PrSO2 48 H CH3 CH3 CH3 T-CH3 n-PrSO2 48 H CH3 CH3 T-CH3 n-PrSO2 48 H CH3 CH3 T-CH3 n-PrSO2 48 H CH3 CH3 T-CH3 n-PrSO2 49 H C2H3 H H H H n-PrSO3 50 H C2H3 H H H H T-CH3 <	4 1							
43 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ H n-PrSO ₂ 44 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ H p-Tos 45 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ T-CH ₃ H 46 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ T-CH ₃ H 47 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ T-CH ₃ n-PrSO ₂ 48 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ T-CH ₃ p-Tos 48 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ T-CH ₃ p-Tos 48 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ T-CH ₃ p-Tos 48 H CH ₃ CH ₃ CH ₃ T-CH ₃ p-Tos 49 H C ₂ H ₅ H H H H H H H H H P-Tos H H H H H P-Tos	42							Н
44 H CH3 CH3 CH3 CH3 H p-Tos 45 H CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 H p-Tos 46 H CH3 CH3 CH3 CH3 7-CH3 n-PrSO2 47 H CH3 CH3 CH3 7-CH3 n-PrSO2 48 H CH3 CH3 CH3 7-CH3 p-Tos 48 H CH3 CH3 CH3 7-CH3 p-Tos 49 H CH3 CH3 CH3 7-CH3 p-Tos 49 H C2H3 H H H H H H H H H H H H H H H H H H P-Tos H H H H T-CH3 N-PrSO2 H H H H H H H H H H H P-Tos	43	H						n-PrSO ₂
45 H CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 T-CH3 H 46 H CH3 CH3 CH3 CH3 T-CH3 n-PrSO2 47 H CH3 CH3 CH3 T-CH3 n-PrSO2 48 H CH3 CH3 CH3 T-CH3 p-Tos 48 H CH3 H H H H H 49 H C2H5 H H H H H H H H H H H H H P-Tos H H H H P-Tos H H H H H H H H H H <	44	Н						
46 H CH3 CH3 CH3 CH3 7-CH3 n-PrSO2 47 H CH3 CH3 CH3 7-CH3 p-Tos 48 H CH3 CH3 CH3 7-CH3 p-Tos 49 H C2H5 H H H H H H 50 H C2H5 H H H H n-PrSO2 51 H C2H5 H H H H p-Tos 52 H C2H5 H H H 7-CH3 n-PrSO2 53 H C2H5 H H H 7-CH3 n-PrSO2 54 H C2H5 H H H 7-CH3 p-Tos 55 H C2H5 H H CH3 H p-Tos 57 H C2H5 H H CH3 7-CH3 n-PrSO2 59 H <td>45</td> <td>Н</td> <td>CH₃</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	45	Н	CH ₃					
47 H CH3 CH3 CH3 T-CH3 p-Tos 48 H CH3 CH3 CH3 7-CH3 p-Tos 49 H C2H5 H H H H H H H H H H H H H H H H H H P-Tos H H H H H P-Tos H H H H H H P-Tos H H H H H H H H H H H H H H P-Tos H H H H H H P-Tos H H H H H	46	Н	CH ₃					_ ~ ~ ~
48 H CH ₃ H H H H H H H H H H H CH ₃ H H H H CH ₃ H H H H CH ₃ H H H H CCH ₃ H H CCCC H CCCCC H CCCCC H CCCCC CCCCC CCCCC CCCCC CCCCC CCCCC CCCCC CCCCCC CCCCC CCCCC CCCCCC CCCCC CCCCC CCCCC CCCCCC CCCCCCC CCCCCCCCC CCCCCCCCCC CCCCCCC CCCCCCC	47	Н	CH ₃					
49 H C ₂ H ₅ H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H C-CH ₃ H H H H T-CH ₃ H-PrSO ₂ D-Tos H H H T-CH ₃ H-PrSO ₂ D-Tos H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H <	48	Н	CH ₃				·	
50 H C ₂ H ₅ H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H T-CH ₃ H-PrSO ₂ 53 H C ₂ H ₅ H H H T-CH ₃ n-PrSO ₂ 54 H C ₂ H ₅ H H H T-CH ₃ p-Tos 54 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ H H 55 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ H H H 56 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ H p-Tos 57 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ T-CH ₃ H P-Tos 58 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ T-CH ₃ n-PrSO ₂ 59 H C ₂ H ₅ H H CH			C₂H:					n-PrSO:
51 H C ₂ H ₅ H H H H T-CH ₃ H 52 H C ₂ H ₅ H H H T-CH ₃ n-PrSO ₂ 53 H C ₂ H ₅ H H H 7-CH ₃ n-PrSO ₂ 54 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ H H 55 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ H n-PrSO ₂ 56 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ H p-Tos 57 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ T-CH ₃ H P-Tos 58 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ T-CH ₃ n-PrSO ₂ 59 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ T-CH ₃ n-PrSO ₂ 60 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H n-PrSO ₂ 61 H C ₂ H ₅ H	\		C₂H					
52 H C ₂ H ₅ H H H H H TOM3 n-PrSO ₂ 53 H C ₂ H ₅ H H H 7-CH ₃ n-PrSO ₂ 54 H C ₂ H ₅ H H H 7-CH ₃ p-Tos 55 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ H n-PrSO ₂ 56 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ H p-Tos 57 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ T-CH ₃ H P-Tos 58 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ T-CH ₃ n-PrSO ₂ 59 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ T-CH ₃ n-PrSO ₂ 60 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H n-PrSO ₂ 61 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H n-PrSO ₂ 62 H C ₂ H ₅			C2H					
53 H C ₂ H ₅ H H H H T-CH ₃ p-Tos 54 H C ₂ H ₅ H H H T-CH ₃ p-Tos 55 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ H n-PrSO ₂ 56 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ H p-Tos 57 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ 7-CH ₃ H 58 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ 7-CH ₃ n-PrSO ₂ 59 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ 7-CH ₃ n-PrSO ₂ 60 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H H n-PrSO ₂ 61 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H n-PrSO ₂ 62 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H n-PrSO ₂			C2H	5 H				
54 H C2Hs H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H P-ToS H H CHs H H CHs H H D-ToS H H CHs H H H CHs H H H H L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L			C ₂ H	5 H				
55 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ H n-PrSO ₂ 56 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ H p-Tos 57 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ 7-CH ₃ H 58 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ 7-CH ₃ n-PrSO ₂ 59 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ 7-CH ₃ n-PrSO ₂ 60 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H H 61 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H n-PrSO ₂ 62 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H p-Tos			C₂H					
56 H C ₂ H ₅ H H C ₁ H ₃ H p-Tos 57 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ H p-Tos 58 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ 7-CH ₃ H-PrSO ₂ 59 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ 7-CH ₃ p-Tos 60 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H H 61 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H n-PrSO ₂ 62 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H p-Tos			C ₂ H					
57 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ 7-CH ₃ H 58 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ 7-CH ₃ n-PrSO ₂ 59 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ 7-CH ₃ n-PrSO ₂ 60 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H H 61 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H n-PrSO ₂ 62 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H P-Tos			C ₂ H					
58 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ 7-CH ₃ n-PrSO ₂ 59 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ 7-CH ₃ n-PrSO ₂ 60 H C ₂ H ₅ H H CH ₃ 7-CH ₃ p-Tos 61 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H n-PrSO ₂ 62 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H p-Tos			C ₂ H	5 F	<u>* </u>			
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				-				
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								
61 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H n-PrSO ₂ 62 H C ₂ H ₅ H CH ₃ H H p-Tos								
62 H C_2H_5 H CH_3 H H CH_5 H								
L CHalle H I D								n-Tos
					H C	H 3 ''	H H	

表1 (その3)

化合物No.	R1.	R²	X,	X ²	Х³	X4	ବ
64	н	C ₂ H ₅	Н	CH₃	_. H.	7-CH3	- H
65	H	C2H5	H	CH₃	Н	7-CH ₃	n-PrSO ₂
66	H	C2H5	Н.	CH3	. H	7-CH ₃	· p-Tos
67	Н	C ₂ H ₅	H	CH3	СНз	Н	Н
68	H	C ₂ H ₅	H	CH₃	СН₃	Н	n-PrSO2
69	H	C ₂ H ₅	Н	СН₃	CH3	Н	p-Tos
70	Н	C ₂ H ₅	Н	СНз	CH₃	7-CH ₃	Н
71	Н	C ₂ H ₅	Н	CH3	CH₃	7-CH ₃	n-PrSO2
72	Н	C ₂ H ₅	Н	CH3	CH₃	7-CH ₃	p-Tos
73	Н	C ₂ H ₅	CH ₃	H.	H	H	Н
. 74	Н	C ₂ H ₅	СНз	· H	H.	H	n-PrSO2
75	Н	C ₂ H ₅	CH ₃	Н	H	Н	p-Tos
76	H	C ₂ H ₅	CH ₃	Н	·H	7-CH ₃	Н
77	Н	C ₂ H ₅	CH ₃	. H	H	7-CH3	n-PrSO2
78	H	C ₂ H ₅	CH₃	Н	· H	7-CH3	p-Tos
79	Н	C2H5	CH ₃	Н	CH₃	Н	Н
80	H	C2H5	CH3	H	СНз	Н	n-PrSO ₂
81	. H	C ₂ H ₅	CH3	Н	СНз	H	p-Tos
82	Н	C ₂ H ₅	CH ₃ .	. Н	CH₃	7-CH ₃	H
83	H	C ₂ H ₅	CH ₃	Н	СН₃	7-CH3	n-PrSO ₂
84	Н	C ₂ H ₅	CH ₃	Ή	СН₃	7-CH3	p-Tos
85	Н	C ₂ H ₅	CH ₃	CH3	· H	Н	Н
86	Н	C₂H₅	CH ₃	CH3	Н	Н	n-PrSO2
87	H	C ₂ H ₅	СН₃	CH₃	. H	Н	p-Tos
88	H	C ₂ H ₅	CH₃	CH₃	H	7-CH3	Н
89	Н	C ₂ H ₅	CH ₃	СHз	H	7-CH3	n-PrSO ₂
90	Н	C₂H₅	CH₃	CH₃	· H	7-CH ₃	p-Tos
91	Н	C ₂ H ₅	CH₃	СНз	CH₃	Н	Н
92	Н	C ₂ H ₅	CH ₃	CH₃	CH₃	Н	n-PrSO2
93	Н	C ₂ H ₅	СН₃	CH₃	CH₃	Н	p-Tos
94	Н	C ₂ H ₅	CH₃	CH₃	CH₃	7-CH ₃	Н
95	Н	C ₂ H ₅	CH₃	CH₃	CH ₃	7-CH3	n-PrSO ₂
96	Н	C ₂ H ₅	CH ₃ ·	СН₃	СН₃	7-CH ₃	p-Tos
97	Н	C ₃ H ₇	Н	·H	Н	· H	H
98	Н	C₃H₁	Н	Н	· H	H	n-PrSO2
99	Н	C₃H₁	H	H	· H	Н	p-Tos
100	H ·	C ₃ H ₇	Н	H	. H	7-CH ₃	H

表1 (その4)

							
化合物No.	R'	R²	х,	X²	. X ₃	X4	Q
101	Н	C ₃ H ₇	Н.	Н	Н	7-CH3	n-PrSO2
102	Н	C ₃ H ₇	Н	H	- H	7-CH ₃	p-Tos
103	H	C ₃ H ₇	Н	Н	CH ₃	<u>H</u>	H.
104	H	C ₃ H ₇	Н	H .	CH ₃	H	n-PrSO ₂
105	H	C ₃ H ₇	Н	Н	CH ₃	H	p-Tos
106	H	C ₃ H ₇	H	Н	CH ₃	7-CH3	Н
107	H	СзН7	Н	Н	CH3	7-CH ₃	n-PrSO ₂
108	H	C ₃ H ₇	Н	Н	·CH3	7-CH3	p-Tos
108	H	C ₃ H ₇	H	CH ₃	H	H	Н
110	H	C ₃ H ₇	H	CH ₃	. Н	H	n-PrSO2
111	H	C ₃ H ₇	H.	CH ₃	Н	Н	p-Tos
	H	C ₃ H ₇	H	CH's	Н	7-CH3	H
112	H	C ₃ H ₇	Н	CH ₃	Н	7-CH3	n-PrSO ₂
113	H	C ₃ H ₇	H	CH ₃	H	7-CH3	p-Tos
114	H	C ₃ H ₇	H	CH ₃	· CH 3	H	H
115	H	C ₃ H ₇	Н	CH₃	CH ₃	Н	n-PrSO ₂
116	H	C3H7	H	CH ₃	CH ₃	Н	p-Tos
117	H	C3H7	H	СНз	CH ₃	7-CH3	H
118	H	C ₃ H ₇	H	CH ₃	СНз	7-CH3	n-PrSO2
119		C ₃ H ₇	H	CH ₃	CH ₃	7-CH3	p-Tos_
120	H	C3H7	CH ₃	H	H	Н	H
121		C3H7	CH ₃	Н	H	Н	n-PrSO2
122	H		CH ₃	Н	Н	Н	p-Tos
123		C ₃ H ₇	CH ₃	H	Н	7-CH3	H
124		C ₃ H ₇	CH ₃	H	Н	7-CH3	n-PrSO ₂
125		C ₃ H ₇	CH ₃	H	H	7-CH3	p-Tos
126		C ₃ H ₇	CH ₃	H	CH ₃	Н	Н
127			CH ₃	H	CHa	Н	n-PrSO2
128	H	C ₃ H ₇	CH ₃	H	CH ₃		p-Tos
129		C3H7		H	CH ₃		Н
130					CH		
131		C ₃ H ₇			CH		
132		C ₃ H ₇				Н	Н
133						H	n-PrSO2
134						Н	p-Tos
135						7-CH:	H
136						7-CH:	
137	7 H	C ₃ H ₇	CH	0.113			

表1 (その5)

			•				
化合物No.	R'	R²	Χı	X²	X ³	X4 .	Q
138	Н	СзНт	CH₃	CHa	Н	7-CH3	p-Tos
139	H	C ₃ H ₇	CH₃	CH ₃	CH ₃	Н	Н
140	Н	C ₃ H ₇	CH ₃	CH ₃	CH ₃	Н	n-PrSO ₂
141	H	C ₃ H ₇	CH₃	CH₃	CHs	Н	p-Tos
142	Н	C ₃ H ₇	CH ₃	CH₃	CH₃	7-CH ₃	Н
143	Н	C ₃ H ₇	CH3	CH ₃	CH₃	7-CH ₃	·n-PrSO ₂
144	Н	C ₃ H ₇	CH₃	CH ₃	CH ₃	7-CH ₃	p-Tos
145	CH₃	CH ₃	Н	. Н	Н	Н	Н
146	CH ₃	C ₃ H ₇	Н	Н	. Н	Н	n-PrSO2
147	CH ₃	C ₃ H ₇	Н	H	· H	Н	p-Tos
148	CH ₃	C ₃ H ₇	Н	Н	· H	7-CH ₃	Н
149	CH ₃	C ₃ H ₇	H	Н	Н	7-CH ₃	n-PrSO ₂
150	CH ₃	C ₃ H ₇	Н	Н	.H	7-CH ₃	p-Tos
151	CH ₃	C ₃ H ₇	H	Н	CH ₃ .	Н	Н
152	·CH3	C ₃ H ₇	Н	Н	CH3	Н	n-PrSO ₂
153	CH₃	C₃H₁	H	H ·	CH₃	H	p-Tos
154	CH₃	C ₃ H ₇	H	·H	CH ₃	7-CH ₃	H
155	CH ₃	C₃H₁	Н	H	CH₃	7-CH ₃	n-PrSO ₂
156	CH ₃	C ₃ H ₇	H	. H	СНз	7-CH₃	p-Tos
157	CH₃	C ₃ H ₇	H	CH3	. H;	Н	Н
158	CH₃	C ₃ H ₇	Н	CH ₃	·H	H	n-PrSO2
159	CH₃	СзНт	H	CH₃	· H	Н	p-Tos
160	CH₃	C ₃ H ₇	Н	CH ₃	H	7-CH₃	Н
161	CH₃	СзНт	Η·	CH₃	H	7-CH ₃	n-PrSO ₂
162	CH ₃	C ₃ H ₇	H	СН₃	Н	7-CH ₃	p-Tos
163	CH ₃	СзНт	H.	CH3	CH₃	Н	H
164	CH₃	C ₃ H ₇	Н	СН₃	CH₃	Н	n-PrSO ₂
165	CH₃	СэНт	Н	CH₃	CH₃	Н	p-Tos
166	СНз	СзНт	Н	CH₃	CH₃	7-CH₃	H
167	CH₃	C ₃ H ₇	Н	CH₃	CH₃	7-CH ₃	n-PrSO ₂
168	CH₃	СзНт	Н	CH₃	CH ₃	7-CH ₃	p-Tos
169	CH₃	C₃H-	CH₃	Н	Н	Н	Н
170	CH ₃	C ₃ H ₇	CH₃	Н	Н	Н	n-PrSO ₂
171	CH₃	СзНт	CH₃	H	Н	Н	p-Tos
172	CH₃	C ₃ H ₇	CH ₃	Н	·H	7-CH ₃	. Н
173	CH₃	C ₃ H ₇	CH ₃	. H	H	7-CH ₃	n-PrSO ₂
174	CH ₃	C ₃ H ₇	CH ₃	. Н	H	7-CH3	p-Tos_

表1(その6)

化合物No.	R¹	R²	X,	X²	Х³	· X4		Q
	CU	C ₃ H ₇	CH ₃	Н	CH ₃	Н	<u> </u>	H .
175	CH ₃	C ₃ H ₇	CH ₃	H.	CH3	H		-PrSO ₂
176	CH ₃	C ₃ H ₇	CH ₃	Н	CH3	Н		o-Tos
177	CH ₃		CH ₃	H	CH ₃	7-CH3	1	<u>H</u>
178	CH ₃	C ₃ H ₇	CH ₃	H	CH3	7-CH3		-PrSO ₂
179	CH ₃	C ₃ H ₇		H	CH ₃	7-CH3		p-Tos_
180	CH ₃	C ₃ H ₇	CH ₃	CH ₃	H	H	1.	Η
181	CH ₃	C ₃ H ₇	CH ₃	CH ₃	H	H	n	-PrSO2
182	CH ₃	C ₃ H ₇	CH ₃		H	H		p-Tos
183	CH3	C ₃ H ₇	CH ₃	CH ₃	H	7-CH:		Н
184	CH ₃	C ₃ H ₇	CH ₃	CH ₃	H	7-CH		n-PrSO2
185	CH ₃	C ₃ H ₇	CH ₃	CH3	H	7-CH		p-Tos
186	CH ₃	C ₃ H ₇	CH ₃	CH ₃			-	Н
187	CH ₃	C ₃ H ₇	CH ₃	CH ₃	CH:			n-PrSO ₂
188	CH3	C ₃ H ₇	CH ₃		CH		-+-	p-Tos
189	CH ₃	C ₃ H ₇	CH				_	H
190	CH ₃	C ₃ H ₇	CH ₃					n-PrSO2
191	CH3		CH					p-Tos
192			CH3				3	H
193			H	H	Н			n-PrSO ₂
194			Н	H	H			p-Tos
195				H	Н		. -	H
196				H.				n-PrSOz
197				Н	Н			p-Tos
198				H	. Н		13	H H
				·H	CH			n-PrSOz
199					CH			
200					CH			p-Tos
20					CI	I ₃ 7-C		H D=CO
202			 		. CI			n-PrSO2
20			<u> </u>		CI		Нз	p-Tos
20						H		H
20						H H		n-PrSO ₂
20			<u> </u>			H H		p-Tos
20						H 7-C	Нз	Н
20				i Ci		H 7-C	Нз	n-PrSO
20				CI		H 7-C	Нэ	p-Tos
21						Нэ Н		H
21	1 CI	$I_3 \mid C_2 I$	15	1 1 0				

表1 (その7)

化合物No.	R'	R²	Х,	X 2	X ³	. X4	Q
212	CH₃	C ₂ H ₅	Н	СНз	CH₃	Н	n-PrSO2
213	CH3	C ₂ H ₅	Н	CH₃	CH ₃	H	p-Tos
214	CH ₃	C ₂ H ₅	Н	CH ₃	CH ₃	7-CH ₃	H
215	CH₃	C ₂ H ₅	Н	CH₃	СНэ	7-CH ₃	n-PrSO ₂
216	CH ₃	C ₂ H ₅	H	CH₃	CH₃	7-CH ₃	p-Tos
217	CH₃	C ₂ H ₅	CH ₃	Н	: Н	H	H
218	CH ₃	C ₂ H ₅	CH₃	Н	Н	H	n-PrSO ₂
219	CH₃	C ₂ H ₅	СН₃	• Н	Н	H	p-Tos
220	CH₃	C ₂ H ₅	CH₃	Н	, H	7-CH ₃	Н
221	CH₃	C ₂ H ₅	CH₃	, H	H	7-CH3	n-PrSO2
222	CH₃	C ₂ H ₅	CH₃	Н	Н	7-CH₃	p-Tos
223	CH₃	C ₂ H ₅	CH₃	Н	CH ₃	Н	Н
224	CH ₃	C ₂ H ₅	CH₃	Н	CH3	Н	n-PrSO ₂
225	СНз	C ₂ H ₅	CH₃	Н	CH3.	Н	p-Tos
226	СНз	C ₂ H ₅	СHз	Н	CH₃	7-CH3	H
227	CH₃	C2H5	CH ₃	Н	· CH ₃	7-CH ₃	n-PrSO ₂
228	CH₃	C ₂ H ₅	СНз	·H	CH3	7-CH3	p-Tos
229	CH₃	C ₂ H ₅	CH₃	CH₃	Н	Н	Н
230	CH₃	C ₂ H ₅	CH₃	CH₃	Н	Н	n-PrSO2
231	CH ₃	C ₂ H ₅	CH₃	CH.3	: .H	.H	p-Tos
232	CH₃	C ₂ H ₅	CH ₃	CH3	Н	7-CH3	H
233	CH₃	C ₂ H ₅	CH ₃	СНз	·H	7-CH3	n-PrSO2
234	CH₃	C ₂ H ₅	CH3	СНз	H	7-CH3	p-Tos
235	CH ₃	C ₂ H ₅	СНз	СНз	CH3	Н	Н
236	. CH₃	C ₂ H ₅	СНэ	CH3	CH3	Н	n-PrSO ₂
237	СН₃	C ₂ H ₅	СНэ	CH ₃	CH ₃	Н	p-Tos
238	CH₃	C ₂ H ₅	CH3	CH3	CH₃	7 – C.H 3	Н
239	CH ₃	C ₂ H ₅	CH3	CH₃	CH₃	7-CH ₃	n-PrSO ₂
240	CH₃	C ₂ H ₅	CH₃	CH ₃	CH3	7-CH ₃	p-Tos
241	CH₃	C ₃ H ₇	Н	Н	Н	Н	Н
242	CH ₃	СзНт	Н	Н	Н	H	n-PrSO ₂
243	СНз	C₃H₁	Н	Н	Н	Н	p-Tos
244	CH₃	СзНт	Н	H	Н	7-CH ₃	H
245	CH ₃	СзНт	Н	Н	H	7-CH ₃	n-PrSO ₂
246	CH ₃	СзНт	Н	H	Н	7-CH ₃	p-Tos
247	CH₃	C ₃ H ₇	Н	Н	CH ₃	Н	H
248	CH₃	C ₃ H ₇	H ·	· H	CH ₃	H	n-PrSO ₂

表1 (その8)

化合物No.	R'	R²	х,	X²	X ³	X4	Q
	CH₃	C ₃ H ₇	Н	H.	CH ₃	H	p-Tos
249		C ₃ H ₇	H	Н	CH ₃	7-CH3	H
250	CH₃ CH₃	C3H7	H	H	·CH3	7-CH3	n-PrSO2
251	CH ₃	C ₃ H ₇	H	. H:	CH ₃	7-CH ₃	p-Tos
252 253	CH ₃	C ₃ H ₇	H	CHa	Н	H	H
254	CH ₃	C ₃ H ₇	H.	CH ₃	Ĥ	H	n-PrSO ₂
255	CH ₃	C ₃ H ₇	H	CH3:	H	H	p-Tos
256	CH ₃	C ₃ H ₇	Н	· CH ₃	Н	7-CH ₃	Н
	CH ₃	C ₃ H ₇	Н	CH ₃	Н	7-CH3	n-PrSO ₂
257 258	CH ₃	C ₃ H ₇	Н	CH3	· H	7-CH3	p-Tos
259	CH ₃	C ₃ H ₇	Н	CH₃	CH ₃	H	H
260	CH ₃	C ₃ H ₇	Н	CH ₃	CH ₃	H	n-PrSO2
261	CH ₃	C ₃ H ₇	Н	СНз	CH ₃	H	p-Tos
	CH ₃	C ₃ H ₇	Н	CH ₃	:СН3	7-CH3	H
262	CH ₃	C ₃ H ₇	Н	CH ₃	СHз	7-CH3	n-PrSO2
263	CH ₃	C ₃ H ₇	Н	CH ₃	CH ₃	7-CH ₃	p-Tos
264	CH ₃	C ₃ H ₇	CH ₃	Н	Н	Н	Н
265 266	CH ₃	C ₃ H ₇	CH ₃	Н	Н	H	n-PrSO ₂
267	CH ₃	C ₃ H ₇	CH ₃	H	Н	Н	p-Tos_
268	CH ₃	C ₃ H ₇	CH3	Н	Н	7-CH3	Н
269	CH ₃		CH ₃	. H	Н	7-CH3	n-PrSO ₂
270	CH ₃		CH ₃	Н	. H	7-CH ₃	p-Tos
271	CH3		CH ₃	Н	CH3	Н	H .
272			СНз	H	CH3		n-PrSO ₂
273			CH ₃	H	CH ₃		p-Tos
274			CH ₃	Н	CH3		_ ~ ~ ~
275			CH ₃	Н	CH ₃		
276			CH3	Н	CH ₃		
277			CH3	CH₃		. H	n-PrSO ₂
278						H	
279				CH ₃		Н	p-Tos H
280				CH		7-CH:	
281				CH:		7-CH	
282						7-CH	9 P-105 H
283			, CH:				n-PrSO ₂
284			CH:				p-Tos
28			, CH	CH:	o CH	3 H	- p-103
286			, CH				
28			, CH				
28				3 CH	3 CH	3 7-CH	3 P-103

<u>実施例</u>

以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

中間体製造実施例1

後記する製造実施例1で出発原料として用いた3,3,4,7ーテトラメチル -2-ヒドロベンゾ [b] チオフェン-5-カルボン酸-1,1-ジオキシドは 以下の工程で製造した。

工程 (1)

100m1ナスフラスコに、2, 5-ジメチルチオフェノール6. 9g(502) ミリモル)、ハロゲン化オレフィンであるメタリルクロリド5. 5g(60 ミリモル、1. 2 当最)、炭酸カリウム 6. 9g(50 ミリモル、1 当最)およびアセトン 30m1 を入れ、1 時間加熱還流した。反応液を放冷後、不溶物を濾去し、アセトンを留去した。得られた残渣をn-へキサンに再分散し、飽和食塩水で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を留去して2-メチルー3-(2, 5-ジメチルフェニルチオ)-1-プロペン 8. 6g(収率89%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):1.87(3H,s)、2.28(3H,s)、2.33(3H,s)、3.49(2H,s)、4.87(2H,m)、6.8-7.3(3H,m) I. R. (KBr錠剤、cm⁻¹):3090、2980、1610 工程(2)

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):1.45(6H,s)、2.21(3H,s)、2.36(3H,s)、3.08(2H,s)、6.80(2H,dd)

I.R. (KBr錠剤、cm⁻¹):2970、1465、800 工程(3)

100m1ナスフラスコに上記工程(2)で得た3,3,4,7ーテトラメチルー2ーヒドロベンゾ[b]チオフェン1.6g(8 ξ)モル)およびクコロホ

ルム30mlを入れ、ここに臭素0.55ml(10.7ミリモル、1.34当量)を滴下した。室温で1時間反応させた後、反応液を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して、5-プロモ-3,3,4,7-テトラメチル-2-ヒドロベンゾ[b]チオフェン1.9g(収率85%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):1.48(6H,s)、2.18(3H,s)、2.41(3H,s)、3.08(2H,s)、7.20(1H,s)

I.R. (KBr錠剤、cm⁻¹):2950、1440、1100 工程(4)

100ml 三口フラスコに、THF30ml、マグネシウム0.7g(24ミリモル、3.4当量)を入れ、臭化エチル1.52g(14ミリモル、2当量)を滴下して活性化させた後、THF5mlに溶解させた上記工程(3)で得た5ープロモー3,3,4,7ーテトラメチルー2ーヒドロベンゾ[b]チオフェン1.9g(7.0ミリモル)を滴下し、4時間加熱還流した。室温まで放冷後、二酸化炭素ガスを2時間バブリングさせた。反応液に5%塩酸を滴下して反応を停止させ、酢酸エチルで抽出を行った。得られた有機層を炭酸カリウム水溶液で抽出し、得られた水層を酢酸エチルで洗浄後、5%塩酸で中和し、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を留去して3,3,4,7ーテトラメチルー2ーヒドロベンゾ[b]チオフェンー5ーカルボン酸1.2g(収率70%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):1.51(6H,s)、2.22(3H,s)、2.58(3H,s)、3.12(2H,s)、7.62(1H,s)

I.R. (KBr錠剤、cm⁻¹):3500、3000、1690 工程(5)

100mlナスフラスコ中に、上記工程(4)で得た芳香族カルボン酸の3,3,4,7ーテトラメチルー2ーヒドロベンゾ[b]チオフェンー5ーカルボン酸1.2g(4.9ミリモル)、30% H_2O_21 .7ml(15.0ミリモル、

3. 1当量)、酢酸10m1を入れ、100 $\mathbb C$ $\mathbb C$ 2時間反応させた。反応液を亜硫酸水素ナトリウム水溶液に投入し、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を留去して3, 3, 4, 7- $\mathbb C$ $\mathbb C$

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):1.69(6H,s)、2.63(6H,s)、3.38(2H,s)、7.30(1H,s)、7.72(1H,s)

I.R. (KBr錠剤、cm⁻¹):3450、1740

中間体製造実施例2

後記する製造実施例2で出発原料として用いた4,5,8ートリメチルチオクロマン-6-カルボン酸-1,1-ジオキシドは以下の工程で製造した。

工程 (1)

300m1三ロフラスコに臭化メチルマグネシウム(MeMgBr)の1M溶液55m1(55ミリモル、3当量)、テトラヒドロフラン(THF)100m1を入れ、窒素気流下氷冷した。ここに6-ブロモ-5,8-ジメチルチオクロマン-4-オン5.0g(18.4ミリモル)をTHF15m1に溶解した溶液を滴下し、室温で3時間撹拌後、2時間還流した。反応液に5%HC1を加え、酢酸エチルで抽出を行った。得られた有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を留去して6-ブロモ-4,5,8-トリメチルチオクロマン-4-オール5.2g(収率99%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):1.60(3H,s)、2.20(3H,s)、2.26~2.36(2H,m)、2.70(3H,s)、2.80~3.10(2H,m)、7.40(H,s)

工程(2)

上記工程(1)で得た6-プロモー4, 5, 8-トリメチルチオクロマンー4-オール5. 4g(18. 8ミリモル)、ベンゼン100 m 1、p-トルエンスルホン酸10 m g(0. 06ミリモル、0. 0032 当量)を、ディーンスターク管を付けた200 m 1 のフラスコに仕込み、1 時間加熱還流した。冷却後、反応液を炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して得られた残渣(粗生成物)を、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:ヘキサン、酢酸エチル)により精製し、6-プロモー4, 5, 8-トリメチルー3, 4-デヒドロチオクロマン1. 4 g(収率2 7%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):2.08(3H,s)、2.29(3H,s)、2.42(3H,s)、2.99(2H,dd)、6.02(1H,t)、7.22(1H,s)工程(3)

100m1ポータブルリアクタ中に、6ーブロモー4, 5, 8ートリメチルー 3, 4ーデヒドロチオクロマン 1. 32g、5%Pd/C 0. 55g、クロロ

PCT/JP96/00298 WO 96/25412

ホルム $20\,\mathrm{m}\,1\,\mathrm{e}$ 住込み、水素圧 $5\,\mathrm{k}\,\mathrm{g}/\mathrm{c}\,\mathrm{m}^2$ ゲージ下室温で 6 時間反応させた。 反応終了後触媒を濾別し、溶媒を留去することにより、6-プロモー4, 5, 8ートリメチルチオクロマン1.21g(収率91%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラ ン):1.15(3H,d)、2.20(3H,s)、2.38(3H,s)、 1. $8\sim2$. 3 (H, m), 2. $9\sim3$. 1 (2H, m), 3. $2\sim3$. 4 (2 H, m) 7.20 (H, s)

工程 (4)

50m1三口フラスコ中にTHF15m1、マグネシウム0.43g(18)リモル)を入れ、臭化エチル0.97g(9ミリモル)を滴下して活性化させた 後、THF3m1に溶解させた6-ブロモー4,5,8-トリメチルチオクロマ ンを1.21g(4.5ミリモル)を滴下し、6時間加熱還流した。室温まで放 冷後、CO₂ガスを2時間バブリングさせた。5%塩酸で反応を止め、酢酸エチル で抽出した。有機層を炭酸カリウム水溶液で抽出し、水層を酢酸エチルで洗浄後、 5%塩酸で中和した。生成したカルボン酸を酢酸エチルで抽出し、飽和食塩水で 洗浄した後硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して4,5,8-トリメチル チオクロマンー6ーカルボン酸0.75g(収率71%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラ ν) : 1. 14 (3H, d), 2. 23 (3H, s), 1. 75~2. 35 (H, m), 2.55 (3H, s), 2.9 \sim 3.1 (2H, m), 3.2 \sim 3.5 (2H, m), 7.60 (H, s)

工程 (5)

30m1ナスフラスコ中に、4, 5, 8-トリメチルチオクロマンー<math>6-カル ボン酸 0. 75g (3. 2ミリモル)、30%過酸化水紫1. 1g (9. 5ミリ モル、3当量)、酢酸1m1を入れ、100℃で2時間反応させた。反応液を亚 硫酸水素ナトリウム水溶液に投入し、酢酸エチルで抽出した。飽和食塩水で洗浄 した後、硫酸ナトリウムで乾燥、溶媒を留去して4,5,8-トリメチルチオク ロマンー6-カルボン酸-1, 1-ジオキシド0. 76g (収率98%) を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラ

>): 1. 35 (3H, d), 2. 0~2. 4 (H, m), 2. 57 (3H, s) 2. 77 (3H, s), 3. 3~3. 8 (4H, m), 7. 67 (H, s)

中間体製造実施例3

後記する製造実施例3で出発原料として用いた4-エチル-5,8-ジメチルチオクロマン-6-カルボン酸-1,1-ジオキシドは以下の工程で製造した。

$$CH_3COCI, AICI_3$$
 O CH_3 C_2H_5 CH_3 C_2H_5 CH_3 C_2H_5 CH_3 C_2H_5 CH_3 C_2H_5 CH_3 C_2H_5 CH_3 C_2 CH_3 C_2

工程(1)

2, 5-ジメチルチオフェノール10. 0g(72. 5ミリモル)、エチルビニルケトン7. 32g(87. 0ミリモル)およびジクロロエタン30 m1の混合物に、トリエチルアミン0. 5 m1を加え、1 時間撹拌した。混合物をジクロメタンで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、減圧下溶媒を留去することにより、(2, 5-ジメチルフェニル)-3-オキソベンチルスルフィド16. 1g(収率100%)を無色透明のオイルとして得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):1.05(3H, t, J=7Hz)、2.31(6H, s)、2.43(2H, q, J=7Hz)、2.6~2.9(2H, m)、3.0~3.3(2H, m)、6.9~7.2(3H, m)

工程(2)

(2,5-ジメチルフェニル) -3-オキソベンチルスルフィド16.1g (72.6ミリモル) とエタノール64mlに水素化ホウ素ナトリウム1.65g(43.6ミリモル)を0℃で徐々に加え、室温で1時間撹拌した。混合物を氷と5%塩酸水溶液に注ぎ、ジクロロエタンで抽出した。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、減圧下溶媒を留去することにより、(2,5-ジメチルフェニル)-3-ヒドロキシベンチルスルフィド16.3gを無色透明のオイルとして得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):0.95(3H,t)、1.3~1.9(4H,m)、2.31(6H,s)、2.9~3.1(2H,m)、3.6~3.9(H,m)、6.8~7.2(3H,m)

工程 (3)

を加え、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し 濾過し、減圧下溶媒を留去することにより、粗製の(2,5ージメチルフェニル) -3ークロロペンチルスルフィド10.9g(収率99%)を得た。この化合物 はこれ以上精製せずに次の反応に用いた。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):1.03(3H,t)、1.5~2.4(4H,m)、2.32(6H, s)、2.8~3.2(2H,m)、3.9~4.2(H,m)、6.8~7.2(3H,m)

工程(4)

(2,5-ジメチルフェニル) -3-クロロペンチルスルフィド9.40g (38.7ミリモル) のジクロロメタンの混合溶液を、塩化アルミニウム5.1 8g (38.7ミリモル) と塩化メチレン20m1の懸濁液に0℃にて徐々に滴下し、0℃で2時間撹拌し、さらに室温で2時間撹拌した。反応混合物を氷水に注ぎ、塩化メチレンで抽出した。抽出液を無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、減圧下溶媒を留去した。残渣をカラムクロマトグラフィー(シリカゲル;ヘキサン→ヘキサン/酢酸エチル=20:1)により精製し、4-エチル-5,8-ジメチルチオクロマン3.64g(収率47%)を褐色のオイルとして得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):0.9~1.1(3H,m)、1.4~2.5(10H,m)、2.8~4.1(3H,m)、6.8~7.2(2H,m)

工程 (5)

塩化アルミニウム 1. 49g(11.1ミリモル)、塩化アセチル 0.82 m 1(11.6ミリモル)およびジクロロメタン 6 m 1の混合溶液に、4-xチルー 5,8-ジメチルチオクロマン 1.91g(9.26ミリモル)とジクロロメタンの混合溶液を 0℃で滴下し、さらに 1.5時間撹拌した。反応混合物を氷と 5%塩酸水溶液に注ぎ、ジクロロメタンで抽出した。抽出液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過し、減圧下溶媒を留去することにより、6-x2%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):0.99(3H,t)、1.3~1.8(2H,m)、2.2~2.6 (2H,m)、2.25(3H,m)、2.38(3H,s)、2.53(3H,s)、2.8~3.8(3H,m)、7.21(H,s)

工程 (6)

工程 (7)

6-アセチル-4-エチル-5, 8-ジメチルチオクロマン1. $66g(6.68 \le 1)$ その 8-2 の 8-2

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):1.53(3H, t, J=7Hz)、1.42(2H, m)、2.2~2.6(2H, m)、2.31(3H, s)、2.53(3H, s)、2.75(3H, s)、2.9~3.8(3H, s)、7.20(H, s)

6-アセチルー4-エチルー5, 8-ジメチルチオクロマンー1, 1-ジオキシド1. 03g (3. 67ミリモル)とジオキサン4m1の混合溶液に、0 $\mathbb C$ で 次亜塩素酸ナトリウム水溶液13m1を滴下し、0 $\mathbb C$ で 1時間撹拌し、さらに室温で一晩撹拌した。この混合物に20%亜硫酸ナトリウム水溶液5m1を加え、ジクロロメタンで洗浄した。水層を濃塩酸で酸性化し(pH1)、酢酸エチルで抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、濾過後、減圧下溶媒を留去することにより、4-エチルー5, 8-ジメチルチオクロマン-1, 1-ジオキシドー6-カルボン酸0. 90g (収率87%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重アセトン、内部標準:テトラメチルシラン):1.07(3H,t)、1.5~1.8(2H,m)、2.3~2.7(2H,

m) $\langle 2.49(3H, s) \langle 2.69(3H, s) \langle 3.0 \sim 3.9(3H, m) \rangle$, 7.55(H, s)

中間体製造実施例4

後記する製造実施例4で出発原料として用いた3,4,7ートリメチルー2ーヒドロベンゾ[b]チオフェンー5ーカルボン酸-1,1ージオキシドは以下の工程で製造した。

工程(1)

 $100 \, \mathrm{ml}$ ナスフラスコ中に置換チオフェノールの2, 5-iジメチルチオフェノール4. $0 \, \mathrm{g}$ ($2 \, \mathrm{9} \, \mathrm{s}$ リモル)、 $\alpha-n$ ローカルボニル化合物のクロロアセトン3. $2 \, \mathrm{g}$ ($3 \, \mathrm{5} \, \mathrm{s}$ リモル、1. $2 \, \mathrm{s}$ 量)、無水炭酸カリウム4. $0 \, \mathrm{g}$ ($2 \, \mathrm{9} \, \mathrm{s}$ リモル、 $1 \, \mathrm{s}$ 量)およびアセトン $3 \, \mathrm{0} \, \mathrm{ml}$ を入れ、 $2 \, \mathrm{i}$ 時間加熱還流した。反応被を放冷後、不溶物を濾去し、アセトンを留去した。得られた残渣をn-n サンに再分散し、飽和食塩水で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を留去した。得られた残渣に脱水縮合剤のボリリン酸 $1 \, \mathrm{0} \, \mathrm{0} \, \mathrm{g} \, \mathrm{s}$ を加え、室温で $1 \, \mathrm{i}$ 時間撹拌した。反応液を氷水に注ぎ、析出した白色結晶をn-n キサンに再分散し、飽和食塩水で洗浄した。溶媒を留去して $3 \, \mathrm{n} \, \mathrm{q} \, \mathrm{n} \, \mathrm{r}$ で $1 \, \mathrm{r}$ り、 $1 \, \mathrm{r}$ の $1 \, \mathrm{r$

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):2.48(3H,s)、2.62(3H,s)、2.72(3H,s)、2.98(3H,s)

工程 (2)

50m1ナスフラスコ中に上記工程(1)で得た3,4,7ートリメチルベンゾ[b]チオフェン1.0g、エタノール30m1および酸化白金50mgを入れ、常圧で水素添加した。反応終了後、酸化白金を濾去し、エタノールを留去して3,4,7ートリメチルー2-ヒドロベンゾ[b]チオフェン0.94g(収率93%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):1.24(3H,d)、2.21(3H,s)、2.26(3H,s)、2.7~3.1(H,m)、3.4-3.8(2H,m)、6.98(3H,s)工程(3)

100m1ナスフラスコに塩化アルミニウム 2.33g(16.0ミリモル、1.2当量)、ジクロロメタン10m1を入れ、氷冷した。これに塩化アセチル 1.15m1(1.26g, 17.5ミリモル、1.1当量)を滴下し、15分間氷冷下同温度で撹拌した後、3, 4, 7-トリメチル-2-ヒドロベンゾ [b]チオフェン 2.60g(14.6ミリモル)のジクロロメタン10m1溶液を滴

下した。

氷冷下30分撹拌後、室温にて3時間撹拌し、氷水に投入して反応を停止させた。水層をジクロロメタンで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。溶媒を留去して5-アセチル-3,4,7-トリメチル-2-ヒドロベンゾ[b]チオフェン2.48g(収率77%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):1.24(3H,d)、2.25(3H,s)、2.43(3H,s)、2.54(3H,s)、2.95(H,d)、3.5~3.8(2H,m)、7.30(H,s)

工程 (4)

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):1.50(3H,d)、2.39(3H,s)、2.57(3H,s)、2.63(3H,s)、3.25(H,d)、3.5~3.75(2H,m)、7.37(H,s)

工程 (5)

 $50\,\mathrm{ml}$ ナスフラスコ中に 6.3%次亜塩素酸 $11.6\,\mathrm{ml}$ を仕込み、氷冷した。 $5-\mathrm{re}$ ナルー 3 、4 、 $7-\mathrm{hl}$ メチルー $2-\mathrm{ek}$ ロベンゾ [b] チオフェンー 1 、 $1-\mathrm{sign}$ オラト 2 、 $67\,\mathrm{g}$ (10 、 $6\mathrm{sl}$ リモル)の 1 、 $4-\mathrm{sign}$ キサン $10\,\mathrm{ml}$ 溶液を滴下した。滴下後室温まで昇温し、 $3\,\mathrm{hl}$ 間撹拌した。その後、 亜硫酸ナトリウム水溶液を加え、反応溶液を塩化メチレンで $2\,\mathrm{ml}$ で $2\,\mathrm{ml}$ に $2\,\mathrm{ml}$

ムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、3, 4, 7-トリメチルー2-ヒドロベンゾ [b] チオフェンー5-カルボン酸ー1, 1-ジオキシドを2. 38g (収率88%) を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):1.50(3H,d)、2.58(3H,s)、2.65(3H,s)、3.28(H,d)、3.5~3.75(2H,m)、7.85(H,s)

中間体製造実施例5

後記する製造実施例5で出発原料として用いた5,8-ジメチル-3,4-デ ヒドロチオクロマン-6-カルボン酸は以下の工程で製造した。

工程(1)

100m1ナスフラスコにおいて、ハロゲン化チオクロマンー4 ーオン化合物 の6 ープロモー5, 8 ージメチルチオクロマンー4 ーオン5. 0 g (1 8. 4 ミリモル) をメタノール30m1に溶解し、ここに還元剤の水素化ホウ素ナトリウム0. 35 g (9. 2 ミリモル、0. 5 当量) を室温で加えた。反応液を2 時間

撹拌後、希塩酸を加え、酢酸エチルで抽出を行った。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を留去して6-ブロモ-5,8-ジメチルチオクロマン-4-オール0.49g(収率95%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):1.8~3.3(4H,m)、2.21(3H,s)、2.42(3H,s)、5.06(H,t)、7.30(1H,s)

工程(2)

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):2.30(6H,s)、3.32(2H,dd)、5.9~6.2(H,m)、6.6~7.0(2H,m)

工程(3)

200m1三ロフラスコに、THF50m1、マグネシウム0.56g(23ミリモル、1.2当量)を入れ、ここにヨウ素1片、臭化エチル5滴を滴下して活性化させた後、THF5mlに溶解させた上記工程(2)で得た6ープロモー5,8ージメチルー3,4ーデヒドロチオクロマン4.88g(19ミリモル)を滴下し、4時間加熱還流した。反応液を室温まで放冷後、二酸化炭素ガスを2時間パブリングさせた。反応液に5%塩酸を滴下して反応を停止させ、酢酸エチルで抽出を行った。得られた有機層を炭酸カリウム水溶液で抽出し、水層を酢酸エチルで洗浄後、5%塩酸を加えて中和し、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を留去して5,8ージメチルー3,4ーデヒドロチオクロマンー6ーカルボン酸1.9g(収率46%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):2.32(3H,s)、2.60(3H,s)、3.33(2H,dd)、5.9~6.1(H,m)、6.81(H,d)、7.67(H,s)
I. R. (KBr錠剤、cm⁻¹):3300~2600、1680

(以下余白)

中間体製造実施例 6

後記する製造実施例 6 で出発原料として用いた 5- メチルー 3 , 4- デヒドロチオクロマンー 6- カルボン酸ー 1 , 1- ジオキシドは以下の工程で製造した。

EtO₂C
$$CH_3$$
 CO_2H EtO_2C CO_2H $CO_$

EtO₂C
$$CH_3$$
 OH CH_3 OH H_2SO_2 CH_3 CH_3 OH CH_3 OH

工程(1)

酸触媒である塩化アルミニウム 100g (750ミリモル、1.21当量)の 1,2 - ジクロロエタン 250m 1 溶液に、ハロゲン置換ベンゼン誘導体である 3,4 - ジクロロトルエン 80m 1 (100g、621 ミリモル)を加え、次にアセチル化剤である塩化アセチル 55m 1 (774 ミリモル、1.25 当量)を室温で滴下した。滴下終了後、反応液を室温で 10 分間撹拌した後、 $70\sim75$ でで 5 時間撹拌した。反応溶液を冷却後、氷水 300m 1 に徐々に注加した。二層分離を行い、得られた有機層を濃縮した。得られた水層を酢酸エチルで抽出し、得られた有機層を前記の濃縮された有機層に合わせた。全体の有機層を 5% 塩酸で 10、炭酸ナトリウム水溶液で 20、飽和食塩水で 10洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、3,4-ジクロロー6-メチルアセトフェノンの粗生成物 125.1g (収率 86%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒: 重アセトン、内部標準: テトラメチルシラン): 2. 47(3H, s)、2. 58(3H, s)、7. 50(H, s)、7. 97(H, s)

工程(2)_

酸化剤である12.9%次亜塩素酸ナトリウム水溶液1350ml(1.96 モル、3当量)を水400mlで希釈し、これを氷冷下で8℃まで冷却した。ここに、上記工程(1)で得た3,4ージクロロー6ーメチルアセトフェノン132.3g(652ミリモル)のジオキサン溶液130mlを10℃以下で滴下し、さらにジオキサン130mlを加えた。その後、氷水浴を取り除き、室温で撹拌した。反応系内の温度が15℃に達したとき、再び氷冷下で1時間撹拌し、さらに氷水浴を取り除いて室温で3.0時間撹拌した。その後、反応溶液に亜硫酸ナトリウム10.0g(79ミリモル)の水溶液50mlを加えた。反応溶液を塩化メチレンで2回洗浄した後、濃塩酸170mlを氷冷下で加えた。酢酸エチルで3回抽出を行った後、得られた有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、3,4ージクロロー6ーメチル安息香酸の粗生成物119.3g(収率83%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:アセトン-d6、内部標準:テトラメチルシラ

ン):2.59(3H,s)、7.52(H,s)、8.04(H,s) 工程(3)

上記工程 (2) で得た 3, 4-ジクロロー 6-メチル安息香酸 9 2. 1 g (4 2 1 \pm 1 \pm 1 \pm 2 0 m 1 をエステル化剤 兼溶媒であるエタノール 5 5 0 m 1 に溶解し、酸触媒である濃硫酸 2 0 m 1 を加え、7 時間加熱還流した。エタノールを減圧留去した後、ここに氷水を加え、酢酸エチルで 2 回抽出を行った。得られた有機層を炭酸ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、3, 4-ジクロロー 6-メチル安息香酸エチルの粗生成物 1 0 3. 4 g (収率 9 7%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重アセトン、内部標準:テトラメチルシラン):1.39(3H,t)、2.57(3H,s)、4.35(2H,s)、7.52(H,s)、7.98(H,s)

工程(4)

工程 (3) で得た3,4ージクロロー6ーメチル安息香酸エチル53.7g (231ミリモル)、塩基である炭酸カリウム37.0g (268ミリモル、1.1当量)のN,Nージメチルホルムアミド (DMF)溶液215mlに、室温で3ーメルカプトプロピオン酸23.4ml (268ミリモル、1.1当量)を加えた後、120~125℃で2時間20分加熱撹拌した。反応溶液を約50℃に冷却し、酢酸エチルおよび水を加えた後、DMFおよび中性成分を除くため、酢酸エチルで4回、ヘキサンで1回洗浄した。得られた水層に濃塩酸を加え、結晶を析出させ、しばらく放置した後、結晶を濾取し、これを3回水洗した。得られた結晶を酢酸エチルに溶解し、得られた有機層を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した、溶媒を減圧留去し、3ー(2ークロロー4ーエトキシカルボニルー5ーメチルフェニルチオ)プロピオン酸の粗生成物50.4g (収率60%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重アセトン、内部標準:テトラメチルシラン):1.38(3H,t)、2.58(3H,s)、2.79(2H,t)、3.35(2H,t)、7.33(H,s)、7.87(H,s)
工程(5)

酸触媒である、ポリリン酸 167g を 80 ~ 85 ℃に加温し、これに上記工程 (4) で得た $3-(2-\rho \Box \Box -4-x)$ トキシカルボニルー 5-x チルフェニル チオ)プロピオン酸 47.7g (157 ミリモル)を 5 分間かけて加えた後、 1 時間 20 分加熱撹拌した。反応溶液を室温まで放冷後、炭酸ナトリウム 191g (1.80 モル)と氷の混合物に徐々に加え、室温で炭酸ナトリウムがほぼ溶解 するまで撹拌した。酢酸エチルで 20 回抽出を行い、得られた有機層を炭酸ナトリウム水溶液で 20 、水で 20 、飽和食塩水で 10 洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、 $8-\rho\Box\Box -6-x$ トキシカルボニルー 5-x チルチオクロマン 20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20 、20

N. M. R. (ppm、溶媒: 重アセトン、内部標準: テトラメチルシラン): 1.38(3H,t)、2.58(3H,s)、2.9~3.1(2H,m)、3.3~3.5(2H,m)、4.34(2H,q)、7.81(H,s)工程(6)

上記工程(5)で得た8-クロロー6-エトキシカルボニルー5-メチルチオクロマン-4-オン88.4g(311ミリモル)をエタノール200mlに溶解させ、さらにジクロロメタン200mlに溶解させた。この溶液を5~10℃に冷却し、ここに水素化ホウ素ナトリウム5.9g(155ミリモル)を加えた。反応溶液を同温度で30分撹拌した後、さらに室温で3時間撹拌した。その後、反応溶液を5%塩酸水400ml中に投入し、ジクロロメタン900mlで抽出を行った後、得られた有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し、8-クロロー6-エトキシカルボニルー5-メチルチオクロマン-4-オール86.8g(収率97%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重アセトン、内部標準:テトラメチルシラン): 1.35(3H,s)、1.6~3.7(5H,m)、2.62(3H,s)、4.1~4.8(H,bs)、4.32(2H,q)、5.13(H,m)、7.71(H,s)

工程 (7)

前記工程(6)で得た8-クロロー6-エトキシカルボニルー5-メチルチオクロマン-4-オール25.8g(90.0ミリモル)を酢酸70mlに溶かし、

30%過酸化水素水溶液 46.0m1 (0.45 モル、5.0 当量)を加え、80℃で 4 時間加熱撹拌した。反応混合物を放冷して生じた固体を滤別し、水 200m1 で洗浄、減圧乾燥して、8-200m-6-x トキシカルボニルー4-x ロキシー5-x チルチオクロマン-1, 1-x オキシド 21.9g (収率 95%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重クロロホルム、内部標準:テトラメチルシラン):1.40(3H,t)、2.59(3H,s)、2.5~4.2(4H,m)、4.40(2H,q)、5.09(H,bs)、7.67(H,s)工程(8)

前記工程 (7) で得た8-クロロー6-エトキシカルボニルー4ーヒドロキシー5-メチルチオクロマンー1, 1-ジオキシド10.0g (31.3ミリモル)をエタノール30mlに溶かし、16%水酸化カリウム水溶液50mlと亜鉛末6.1g (93.3ミリモル、3.0当量)を加え、50%で3時間加熱撹拌した。反応終了後、亜鉛を濾過した。反応溶液を冷却しながら2N塩酸水溶液をPH1になるまで加えた。その後、酢酸エチルで2回抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を留去することにより、4-ヒドロキシ-5-メチルチオクロマン-6-カルボン酸-1, <math>1-ジオキシド11.5g (収率100%)を得た。

N. M. R. (ppm、溶媒:重アセトン、内部標準:テトラメチルシラン)
: 2. 5~2. 8 (2H, m)、2. 69 (3H, s)、3. 1~4. 1 (2H, m)、5. 22 (H, t)、7. 75 (H, d)、7. 94 (H, d)
mp. 172~173℃

工程 (9)

前記工程 (8) で得た 4- ヒドロキシー5- メチルチオクロマンー6- カルボン酸 - 1, 1- ジオキシド3. 0 g (1 1. 8 ミリモル)をトルエン1 0 m l に溶解し、濃硫酸 0 . 1 m l を加えて7 0 ∞ で 5 時間加熱撹拌した。反応終了後、冷却しながら飽和炭酸水素ナトリウム水溶液をp H 1 0 になるまで加えた。そして、不純物を酢酸エチルで抽出した後、水層を氷浴中5 %塩酸を加えp H e 1 にし、酢酸エチルで2 回抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリ

ウムで乾燥し、溶媒を留去することにより、5-メチル-3,4-デヒドロチオクロマン-6-カルボン酸-1,1-ジオキシド2.5g(収率89%)を得た。N.M.R.(ppm、溶媒:重アセトン、内部標準:テトラメチルシラン):2.62(3H,s)、4.10(2H,m)、6.45(H,ddd)、7.20(H,d)、7.83(H,d)、7.95(H,d)mp.183-186℃

次に本発明の第1の目的を達成する新規ピラゾール誘導体の製造例を示す。

製造実施例1

製造実施例2

50m1ナスフラスコ中に4, 5, 8-トリメチルチオクロマン-6-カルボン酸-1, 1-ジオキシド0. 76g (2. 8ミリモル)、1-エチル-5-ヒドロキシピラゾール0. 35g (3. 1ミリモル、1. 1 当量)、 1 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に 1 に

0.70g(3.4ミリモル、1.2当量)のt-rミルアルコール5 m l 溶液を室温で加えた。室温で2 時間反応させた後、炭酸カリウム0.58 g(2.8 ミリモル、1.5 当量)を加え、100 $\mathbb C$ で6 時間反応させた。溶媒を留去後、残渣を水30 m l 及び酢酸エチル30 m l に分配し、不溶物であるD C C ウレア体を濾別した。有機層を5 %炭酸カリウム水溶液10 m l で2 回抽出した後、水層をあわせて濃塩酸で酸性とし、酢酸エチルで抽出した。飽和食塩水で洗浄した後、硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を留去して粗生成物を0.77 g得た。これをエタノールより再結晶して4,5,8-トリメチル-6-(1-エチル-5-ヒドロキシピラゾール-4-イル)カルボニルチオクロマン-1,1-ジオキシド(化合物N o 3 O 2)を0.52 g(V

製造実施例3

tert-アミルアルコール5 m 1 中に中間体製造実施例3で得た4-エチル-5,8-ジメチルチオクロマン-6-カルボン酸-1,1-ジオキシド0.90g(3.2ミリモル)、1-エチル-5-ヒドロキシピラゾール0.43g(3.8ミリモル)及びDCC 0.79g(3.8ミリモル)を加え、室温で2.5時間反応させた。続いて炭酸カリウム0.31g(2.2ミリモル)を加えて80°Cで4時間反応させた。反応混合物を室温まで冷却し、減圧下で溶媒を留去した。残渣に2%炭酸ナトリウム水溶液を加えて溶かし、不溶物は濾過して除去した。水溶液を酢酸エチルで洗浄後、12N塩酸を加えてpHを1とし、生じた油状物を酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を分離し、飽和食塩水で洗浄後、減圧下で溶媒を留去して、4-エチル-5,8-ジメチル-6-(1-エチル-5-ヒドロキシピラゾール-4-イル)カルボニルチオクロマン-1,1-ジオキシド(化合物No301)が1.2g(収率100%)得られた。

製造実施例4

 $50 \, \text{ml}$ ナスフラスコ中に 3 、4 、7 - hl リメチルー 2 - ll ドロベンゾ [b] チオフェンー 5 - カルボン酸 - 1 、1 - ジオキシド 2 . $38 \, \text{g}$ (9 . $4 \, \text{ll}$ リモル) 、1 - エチル - 5 - ll ドロキシピラゾール 1 . $15 \, \text{g}$ (10 . $3 \, \text{ll}$ リモル、 1 . 1

当型)、t-Pミルアルコール 10m1を入れ、DCC 2.31g(12.2)ミリモル、1.3当量)のt-Pミルアルコール 5m1溶液を室温で加えた。室温で 2時間反応させた後、炭酸カリウム 1.68g(12.2ミリモル、3当量)を加え、100 $\mathbb C$ $\mathbb C$ 6時間反応させた。溶媒を留去後、残渣を水 50m1、及び酢酸エチル 50m1に分配し、不溶物であるDCCウレア体を濾別した。有機層を 5%炭酸カリウム水溶液 15m1 $\mathbb C$ 2 回抽出した後、水層をあわせて濃塩酸で酸性とし、酢酸エチルで抽出した。飽和食塩水で洗浄した後、硫酸ナトリウムで乾燥、溶媒を留去して目的物和生成物を 2.34g $\mathbb C$ $\mathbb C$

製造実施例5

工程(1)

100mlナスフラスコに、上記中間製造実施例5で得た5,8ージメチルー3,4ーデヒドロチオクロマンー6ーカルボン酸0.96g(4.4ミリモル)、1ーエチルー5ーヒドロキシビラゾール0.54g(4.8ミリモル、1.1当量)、ジクロロメタン10mlを入れ、脱水剤のDCC 1.08g(5.2ミリモル、1.2当量)を加えて室温で2時間反応させた。DCCウレア体を濾去し、濾液を濃縮した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒:酢酸エチル、 $n-\wedge$ キサン、1:1混合溶媒)で精製を行った。精製して得られたエステル中間体0.81g(2.6ミリモル)に塩基の炭酸カリウム0.53g(3.9ミリモル、1.5当量)および1,4ージオキサン2.0mlを加え、120°Cでさらに2時間反応させた。反応終了後、溶媒を留去し、残渣に酢酸エチル50mlおよび水50mlを加えて分液した。得られた水層を5%塩酸で中和した後、酢酸エチルで抽出を行った。得られた肉層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を留去して5,8ージメチルー6ー(1ーエチルー5ーヒドロキシビラゾールー4ーイル)カルボニルー3,4ーデヒドロチオクロマン(化合物No289)0.63g(収率57%)を得た。

工程(2)

製造実施例6

製造実施例 5における 5 、8 – ジメチル - 3 、4 – デヒドロチオクロマン - 6 – カルボン酸の代わりに、中間体製造実施例 1 0 で得られた 5 – メチル - 3 ,4 – デヒドロチオクロマン - 6 – カルボン酸 - 1 ,1 – ジオキシドを用いた以外は製造実施例 5 と本質的に同じ操作を行って、5 – メチル - 6 - (1 – エチル - 5 – ヒドロキシピラゾール - 4 – イル)カルボニルチオクロマン - 1 ,1 – ジオキシド (化合物 N o 3 0 3) が得られた。

製造実施例7

ン-1, 1-ジオキシド (化合物No95) 0. 45g (収率87%) を得た。

製造実施例8

製造実施例9

30m1ナスフラスコ中に 4 、 5 、 8-トリメチルー 6- (1-エチルー 5-ヒドロキシピラゾールー 4-イル)カルボニルチオクロマンー 1 、 1-ジオキシド 0 . 25g (0 . 69 ミリモル)、ジクロロメタン 5m1、水 5m1、炭酸カリウム 0 . 09g (0 . 69 ミリモル、 1 当量)を入れ、室温で撹拌しながら n-プロパンスルホニルクロリド 0 . 11g (0 . 76 ミリモル、 1 . 1 当量)を 滴下した。ベンジルトリエチルアンモニウムクロリド (BTEAC) 5mg を加えて同温で 2 時間反応させた後、分液し、水層をジクロロメタンで抽出した。 有機層を飽和食塩水で洗浄した後、硫酸ナトリウムで乾燥した。 溶媒を留去して粗生成物 0 . 35g を得、エタノールより再結晶して、 4 , 5 , 8-トリメチルー 6-(1-エチルー5-n-プロパンスルホニルオキシピラゾールー4-イル)カルボニルチオクロマン- 1 , 1-ジオキシド(化合物 10 10 10 10 10 11

g (収率95%) 得た。

製造実施例10

30m1ナスフラスコ中に 4 、 5 、 8-トリメチルー 6- (1-エチルー 5-ヒドロキシピラゾールー 4-イル)カルボニルチオクロマンー 1 、 1-ジオキシド 0 . 18g (0 . 50ミリモル)、ジクロロメタン 5m1、水 5m1、炭酸カリウム 0 . 07g (0 . 50ミリモル、 1 当量)を入れ、室温で撹拌しながら p-トルエンスルホニルクロリド p- . p- .

製造実施例11

 $30 \, \mathrm{ml}$ ナスフラスコ中に 3 、 4 、 $7 - \mathrm{hl}$ メチルー $5 - \mathrm{(1-x}$ チルー $5 - \mathrm{kl}$ ドロキシピラゾールー $4 - \mathrm{dl}$ 、 $1 - \mathrm{ll}$ カルボニルー $2 - \mathrm{kl}$ ドロベンゾ [b] チオフェンー 1 、 $1 - \mathrm{ll}$ オキシド 1 、 $1 - \mathrm{ll}$ 3 $1 - \mathrm{ll}$ 4 $1 - \mathrm{ll}$ 3 $1 - \mathrm{ll}$

製造実施例12

30m1ナスフラスコ中に 3 、4 、 7-トリメチルー 5- (1-エチルー 5- ヒドロキシピラゾールー 4-イル)カルボニルー 2-ヒドロベンゾ [b] チオフェンー 1 、1-ジオキシド 0 . 2 5 g (0 . 7 2 5 リモル、 1 当量)を入れ、5 m 1 、 1 、 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以 1 以

製造実施例13

 $30\,\mathrm{m}\,1$ ナスフラスコ中に 3 、4 、 $7-\mathrm{h}\,\mathrm{J}$ メチルー $5-\mathrm{l}$ ($1-\mathrm{x}$ チルー $5-\mathrm{l}$ ヒドロキシピラゾールー $4-\mathrm{l}$ ー 1) カルボニルー $2-\mathrm{l}$ ドロベンゾ [b] チオフェンー 1 、 $1-\mathrm{J}$ ジオキシド 1 。 $30\,\mathrm{g}$ (1 。 $86\,\mathrm{s}$ リモル)、 $30\,\mathrm{g}$ (1 。 $86\,\mathrm{s}$ リモル)、 $30\,\mathrm{g}$ (1 。 $86\,\mathrm{s}$ リモル)、 $10\,\mathrm{s}$ の $10\,\mathrm{s}$

製造実施例14

 $30 \, \text{m} 1$ ナスフラスコ中に 3 、 4 、 7 - h J メチルー 5 - l にドロキシピラゾールー 4 - l イル) カルボニルー 2 - l ドロベンゾ [b] チオフェンー 1 、 1 - i ジオキシド 0 、 $30 \, \text{g}$ (0 、 $86 \, \text{s}$ リモル) 、 ジクロロメタン $5 \, \text{m}$ 1、 1 - i ジオキシド 0 、 $30 \, \text{g}$ (0 、 $86 \, \text{s}$ リモル) 、 ジクロロメタン $5 \, \text{m}$ 1、 1 - i 以 から 1 - i り 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i の 1 - i

<u>製造実施例15</u>

30mlナスフラスコ中に3,4,7ートリメチルー5ー(1-xチルー5ーヒドロキシピラゾールー4ーイル)カルボニルー2ーヒドロベンゾ [b] チオフェンー1,1ージオキシド0.24g(0.69ミリモル)、ジクロロメタン5ml、ピリジン0.07g(0.89ミリモル、1.3当量)を入れ、氷冷下撹拌しながらシクロヘキサンカルボン酸クロリド0.11g(0.76ミリモル、1.1当量)を滴下した。氷冷下で30分撹拌した後、室温で2時間反応させた。水5mlを加えて反応を停止させた後、水層をジクロロメタンで抽出した。有機層を5%塩酸、5%炭酸カリウム、ついで飽和食塩水で洗浄した後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して粗生成物0.35gを得、エタノールより再結晶して3,4,7ートリメチルー5ー(1-xチルー5ーカルボニルオキシピラゾールー4ーイル)ー2ーヒドロベンゾ [b] チオフェンカルボニルー1,1ージオキシド(化合物No308)を0.32g(収率100%)得た。

製造実施例16

30m1ナスフラスコ中に5-メチルー6-(1-エチルー5-ヒドロキシピラゾールー4-イル)カルボニルチオクロマンー1,1-ジオキシド0. 30g (0. 86ミリモル)、ジクロロメタン25m1、水5m1、炭酸カリウム0. 14g (0. 86ミリモル、1当量)を入れ、室温で撹拌しながらn-プロパンスルホニルクロリド0. 14g (0. 95ミリモル、1. 1当量)を滴下した。ベンジルトリエチルアンモニウムクロリド(BTEAC)5mgを加えて同温度で2時間反応させた後、分液し、水層をジクロロメタンで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄した後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して粗生成物0. 21gを得、エタノールより再結品して5-メチルー6-(1-エチルー5-nープロバンスルホニルオキシピラゾールー4-イル)カルボニルチオクロマンー1,1-ジオキシド(化合物No309)を0. 18g(収率48%)得た。

製造実施例17

30m1ナスフラスコ中の5-メチルー6-(1-エチルー5-ヒドロキシビラゾールー4-イル)カルボニルチオクロマンー1,1-ジオキシド0. 26g (0. 75ミリモル)に、ジクロロメタン5m1、水5m1、炭酸カリウム0. 10g (0. 72ミリモル、1当量)を入れ、室温で撹拌しなが5p-トルエンスルホニルクロリド0. 16g (0. 82ミリモル、1. 1 当量)のジクロロメタン1m1溶液を室温で滴下した。ベンジルトリエチルアンモニウムクロリド (BTEAC) 5mgを加えて同温度で2時間反応させた後、分液し、水層をジクロロメタンで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄した後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去して粗生成物を0. 24g得、エタノールより再結晶して5-メチルー6-(1-エチルーp-トルエンスルホニルオキシビラゾールー4-イル)カルボニルチオクロマンー1,1-ジオキシド (化合物No310)を0. 14g (収率92%) 得た。

製造実施例18

製造実施例15における3,4,7ートリメチルー5-(1-エチルー5-ヒ

ドロキシピラゾールー4ーイル)カルボニルー2ーヒドロベンゾ [b] チオフェンー1,1ージオキシドの代わりに、製造実施例6で得られた5ーメチルー6ー(1ーエチルー5ーヒドロキシピラゾールー4ーイル)カルボニルチオクロマンー1,1ージオキシドを用いた以外は製造実施例15と本質的に同じ操作を行って、5ーメチルー6ー(1ーエチルー5ーシクロヘキシルカルボニルオキシピラゾールー4ーイル)カルボニルチオクロマンー1,1ージオキシド(化合物No 311)を得た。

製造実施例1~18で用いた出発物質または反応試薬と得られた化合物の構造 式、収率を表2に、物性を表3に示す。

(以下余白)

表2(その1)

	表:	2(その	1)	
実施例	出発物質または	化合物		収率
Νο	反応試薬	Νο	構造式	(%)
1	HO ₂ C CH ₃	94	O CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃	57
2	HO ₂ C CH ₃ CH ₃ S O ₂ CH ₃	302	O CH ₃ CH ₃ N OH CH ₃ CH ₃ CH ₃	51
3	HO ₂ C CH ₃ S O ₂	301	O CH ₃ N OH CH ₃ CH ₃ CH ₃ O ₂	100
4	HO ₂ C CH ₃ CH ₃ S O ₂ CH ₃	82	O CH ₃ CH ₃ N OH CH ₃ CH ₃ CH ₃	42
5 工程 1	HO ₂ C CH ₃	289	O CH3 NOH CH3 C2H3	57
5 工程 2	O CH3 O CH3 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	290	O CH ₃	88

表2(その2)

実施例	出発物質または	化合物		収率
No	反応試薬	No	▎ 構造式	(%)
6	HO ₂ C CH ₃ S S O ₂	303	O CH ₃ N OH S O ₂	62
7	ClO₂S ∕	95	O CH ₃	87
8	CIO ₂ S—CH ₃	96	CH ₃ ·CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃	91
9	CIO₂S	304	O CH ₃ CH ₃ O CH ₃ CH ₃ O CH ₃	95
10	CIO ₂ S—CH ₃	305	O CH ₃ CH ₃ N O CH ₃ O CH ₃ O CH ₃ O CH ₃	77

表2 (その3)

	表	2 (その)	3)	
実施例	出発物質または	化合物		収率
No	反応試薬	Νο	構造式	(%)
11	CIO₂S ∕	83	O CH ₃ CH ₃ N O CH ₃ S O CH ₃ O	79
1 2	CIO ₂ S—CH ₃	84	O CH ₃ CH ₃ N O CH ₃ O ₂ S CH ₃ CH ₃	80
1 3	CIO ₂ S	306	O CH ₃ CH ₃ N O CH ₃ CH ₃ O ₂ O ₂ S O ₂ S	63
1 4	CIOC	307	O CH ₃ CH ₃ N O CH ₃ S O ₂ CH ₃	75
15	CIOC	308	O CH ₃ CH ₃ N O CH ₃ O ₂ OC CH ₃	100

表2 (その4)

the the Isi		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
実施例		化合物		収率
No	反応試薬	No	構造式	(%)
1 6	ClO ₂ S ∕	309	O CH ₃ N O CH ₃ S O ₂ O ₂ S	48
17	CIO ₂ S—CH ₃	310	O CH ₃ N O CH ₃ O CH ₃ CH ₃	92
18	CIOC	311	O CH ₃ N, N O O ₂ OC O ₂	54

表3 (その1)

製造 実施例 No	化合物 No	N M R (ppm) 内 部 標 準 テ ト ラ メ チ ル シ ラ ン 溶 媒 重 ク ロロ ホ ル ム	I R (cm-1)
1	94	1. 46(3H, t) 1.67(6H, s) 2. 45(3H, s) 2.64(3H, s) 3. 37(2H, s) 4. 08(2H, q) 4. 40(H, s) 7. 24(H, s) 7. 32(H, s)	3000 1660 1305 1100
2	302	1.37(3H,d) 1.46(3H,t) 2.1~3.9(5H,m) 2.35(3H,s) 2.76(3H,s) 4.08(2H,q) 6.0(II,s) 7.19(II,s) 7.32(H,s)	2980, 2950 1625 1300, 1280 1125
3	301	1. 06(3H, t) 1. 46(3H, t) 1. 6~1. 9(2H, m) 2. 32(3H, s) 2. 35~2. 65(2H, m) 2. 76(3H, s) 2. 9~3. 8(3H, m) 4. 07(2H, q) 4. 94(H, s) 7. 19(H, s) 7. 32(H, s)	無し
4	82	1. 47(6H, t) 1. 49(3H, d) 2. 36(3H, s) 2. 65(3H, s) 3. 1~3. 9(3H, a) 4. 09(2H, q) 6. 39(H, s) 7. 29(H, s) 7. 35(H, s)	2980 1640 1295.1175 1120

表3(その2)

製造 実施例 No	化合物 No	NMR (ppm) 内部標準テトラメチルシラン 溶媒 重クロロホルム	I R (cm ⁻¹)
5 工程 1	289	1.45(3H,t) 2.32(3H,s) 2.37(3H,s) 3.38(2H,d) 4.07(2H,q) 5.9~6.3(1H,m) 6.79(1H,d) 7.13(1H,s) 7.45(1H,s)	無し
5 工程 2	290	1.43(3H, t) 2.0~2.6(8H, m) 2.7~3.1(2H, m) 4.07(2H, q) 7.11(H, s) 7.45(H, s)	無し
6	303	1. 43(3H, t) 2. 20(3H, s) 2. 35~2. 7(3H, m) 2. 8~3. 0(2H, m) 3. 25~3. 45(2H, m) 4. 0(2H, q) 7. 36(H, d) 7. 55(H, s) 7. 89(H, d)	無し
7	95	1. 19(3H, t) 1. 52(3H, t) 1. 65(3H, s) 1. 9~2.3(2H, m) 2. 39(3H, s) 2. 63(3H, s) 3. 37(2H, s) 3. 6~3.8(2H, m) 4. 29(2H, q) 7. 16(II, s) 7. 44(H, s)	2955 1660 1300 1120
8	96	1.59(3H.t) 1.65(6H.s) 2.38(3H.s) 2.48(3H.s) 2.57(3H.s) 3.36(2H.s) 4.16(2H.q) 7.20(H.s) 7.65(4H.dd)	3000 1670 1305 1140

表3(その3)

製造 実施例 No	化合物 No	NMR(ppm) 内部標準テトラメチルシラン 溶媒 重クロロホルム	I R (cm-')
9	304	1.18(3H,t) 1.36(3H,d) 1.52(3H,t) 1.9~3.9(7H,m) 2.29(3H,s) 2.75(3H,s) 3.6~3.9(2H,m) 4.22(2H,q) 7.11(H,s) 7.44(H,s)	2930.2970 1650 1375.1295 1165.1120
1 0	305	1.34(3H, d) 1.50(3H, t) 2.1~3.9(5H, m) 2.26(3H, s) 2.47(3H, s) 2.72(3H, s) 4.18(2H, q) 6.96(H, s) 7.37(H, s) 7.67(4H, dd)	2950 1670 1385.1310 1130
1 1	83	1. 18(3 . t) 1. 44~1.6(6 .m) 1. 9~2.24(2 .m) 2.29(3 .s) 2. 63(3 .s) 3.2~3.8(5 .m) 4.22(2 .q) 7. 20(.s) 7.45(.s)	3000 1670 1400.1310 1185.1135
1 2	84	1. 41~1.63(6H.m) 2. 28(3H.s) 2. 47(3H.s) 2. 57(3H.s) 3. 2~3.8(3H.m) 4. 15(2H.q) 7. 06(H.s) 7. 37(H.s) 7. 67(4H.dd)	2990 1660 1370.1300 1275.1200 1120

表3 (その4)

製造 実施例 No	化合物No	NMR (ppm) 内部標準テトラメチルシラン 溶媒 重クロロホルム	IR(cm ⁻¹)
1 3	306	1. 44~1.73(6H.m) 2. 29(3H.s) 2. 63(3H.s) 3. 2~3.89(5H.m) 4.23(2H,q) 7. 20(H.s) 7.45(H.s)	3000 1675 1390. 1310 1185. 1140
1 4	307	1. 28~!. 52(12II, m) 2. 27(3H, s) 2. 61(3II, s) 2. 65~2. 96(II, m) 3. 18~3. 78(3II, m) 4. 02(2II, q) 7. 17(II, s) 7. 54(II, s)	2990 1790 1660.1300
1 5	308	1. 43(311. t) 1. 47(311. d) 2. 26(311. s) 2. 61(311. s) 1. 2~2. 5(1111. m) 3. 2~3. 8(311. m) 4. 00(2H, q) 7. 16(H. s) 7. 58(H. s)	2950 1780, 1660 1300
16	309	1. 18(3H, t) 1. 52(3H, t) 2. 25(3H, s) 2. 0~2.65(4H, m) 2. 8~3.05(2H, m) 3. 3~3.8(4H, m) 4.22(2H, q) 7. 40(H, d) 7. 44(H, s) 7. 90(H, d)	無し

表3(その5)

製造実施例	化合物 No	NMR(ppm) 内部標準テトラメチルシラン	[R (cm-1)
N o		溶媒 重900ホルム	
1 7	310	1.50(3H, t) 2.20(3H, s) 2.45(3H, s) 2.3~2.7(2H, m) 2.85~3.0(2H, m) 3.3~3.5(2H, m) 4.15(2H, q) 7.2~7.55(4H, m) 7.85(2H, d)	無し
18	311	1.43(3H.t) 2.2!(3H.s) 1.16~2.1(10H.m) 2.33~2.69(3H.m) 2.84~2.98(2H.m) 3.28~3.42(2H.m) 1.00(2H.q) 7.36(H.d) 7.55(H.s) 7.89(H.d)	無し.

次に、本発明の第二の目的を達成する除草剤の実施例を示す。

除草剤実施例及び除草剤比較例

(1)除草剤の調製

担体としてタルク(商品名:ジークライト、ジークライト工業(株)社製)97重量部、界面活性剤としてアルキルアリールスルホン酸塩(商品名:ネオペレックス、花王アトラス(株)社製)1.5重量部およびノニオン型とアニオン型の界面活性剤(商品名:ソルボール800A、東邦化学工業(株)社製)1.5重量部を均一に粉砕混合して水和剤用担体を得た。

この水和剤用担体90重量部と前記製造実施例で得られた本発明化合物各10 重量部を均一に粉砕混合してそれぞれ除草剤を得た。除草剤比較例1および3に ついては下記化合物(x)、除草剤比較例2、4および6については下記化合物 (y)の各10重量部を用いて同様に調製した。

化合物(x):市阪除草剤ピラゾレート

化合物(y):特開昭63-122672号公報記載の化合物

PCT/JP96/00298 WO 96/25412

(2) 生物試験 (茎葉処理試験、除草剤実施例1~5及び比較例1、2)

畑地土壌を充填した 1/5000 アールワグネルボットにメヒシバ、ノビエ、エノコログサ、オナモミ、イチビ、アオビユの雑草種子およびトウモロコシ、小麦、大麦の種子を播種し、覆土後、温室内で育成し、これら植物の $1\sim2$ 葉期に上記(1)で得た所定量の除草剤を水に懸濁し 200 リットル/ 10 アール相当の液量で茎葉部へ均一にスプレー散布した。その後温室内で育成し、スプレー散布処理後 20 日目に除草効果を判定した。結果を表 4 に示す。

なお、除草効果および作物薬害は下記の基準に従って表示した。

ここで、残草重無処理比= (処理区の残草重/無処理区の残草重) × 100で 求めた。以下の生物試験において同様である。

(基準)

ァ스 # 차네 EB	残草重無処理比(%)
除草効果	81~100
0	
1	61~80
. 2	41~60
3	21~40
4	1~20
5	0
作物薬害	残草重無処理比(%)
_	100
±	95~99
+	90~94
++	80~89
	0~79
+++	

表 4

				除	草	効	果		1	F物薬	害
除草剤 実施例 No.	化合物 No.	薬 量 (g*・・・/ ヘクタール)	メヒシバ	ノヒェ	エノコログサ	オナモミ	イチヒ	アオヒユ	トウモロコシ	小麦	大麦
1	94	300	5	5	5	5	5	5	-	_	_
2	95	300	5	5	5	5	5	5	ı	1	-
3	96	300	5	5	5	5	5	5	1	ı	-
4	289	300	0	0.	.0	5	4	0	1	1	-
5	290	300	<u>5</u>	. 2	5	5	5	5	1	_	_
比較例1	×	1000	0	0	0	. 0	0	0	_	_	-
比較例2	У	300	0.	0	0	3	3	2	-	-	-

a. i. =有効成分 (active ingredient) の略

(3)生物試験(畑地土壌処理試験、除草剤実施例6~10および除草剤比較例3、4)

畑地土壌を充填した1/5000アールワグネルポットにメヒシバ、ノビエ、エノコログサ、オナモミ、イチビ、アオビユの雑草種子およびトウモロコシ、小麦、大麦の種子を播種し、覆土後、上記(1)で得た所定量の除草剤を水に懸濁して土壌表面に均一に散布した。その後、温室内で育成し、散布処理後20日目に除草効果を判定した。結果を表5に示す。

なお、除草効果および作物薬害は(2)茎葉処理試験において記述した基準に 従って表示した。

表 5

			 -	"除草効果					作物薬害		
除草剤 実施例 No.	化合物 No.	薬 母 (g ^{*. i.} / ^クタール)	メヒシバ	ノヒエ	エノコログサ	オナモミ	イチビ	アオヒュ	トウモロコシ	小麦	大要
6	94	300	5	5	5	5 5	5	5	-	_	! -
7	95	300	5	5	5	5.	5	5	-	_	-
8	96	300	5	5	5	5	5	5	_	-	<u> </u>
9	289	300	0	0	0.	0	0	5	-	_	<u>.</u> –
10	290	300	1	5	4	0	5	5	_	_	<u> </u>
比較例3	х	1000	0	0	0	0	0	1	-	-	! -
比較例4	У	300	3	3.	2	0	0	0		_	! -

a.i. =有効成分 (active ingredient) の略

(4)生物試験(畑地土壌処理試験、除草剤実施例11~21および比較例5) 畑地土壌を充填した1/5000アールワグネルポットにメヒシバ、ノビエ、エノコログサ、オナモミ、イチビ、アオビユの雑草種子およびトウモロコシを搭種し、覆土後、上記(1)で得た所定量の除草剤を水に懸濁して、土壌表面に均一に散布した。その後、温室内で育成し、散布処理後20日目に除草効果およびトウモロコシの薬害を判定した。結果を表6に示す。

なお、除草効果および作物薬害は(2)茎葉処理試験において記述した基準に 従って表示した。

表 6

除草剂 実施例 No.	化合物 No.	葵用 (g ^{*·i·} / ^クタール)	除草効果						
			メ.t シハ・	/t" I	1/JU 2 ⁻ t	オナモミ	1ft	7 # t - 3	ー トクモロコシ 薬 寝
1 1	3 0 2	1 0 0	5	5	5	5	5	5	0
1 2	8 2	1 0 0	5	5	5	2	1	1	0
1 3	3 0 3	1 0 0	5	5	1	1	5	5	0
1 4	3 0 4	1 0 0	5	5	5	5	5	5	0
1 5	3 0 5	1 0 0	5	5	5	5	5	5	0
1 6	8 3	1 0 0	5	5	4	2	ā	1	0
1 7	8 4	1 0 0	5	5	4	1	ō	1	0
1 8	3 0 7	1 0 0	5	5	1	5	5	5	0
1 9	3 0 8	1 0 0	5	5	1	5	5	5	0
2 0	3 1 0	1 0 0	5	5	1	0	ō	5	0
2 1	3 1 1	1 0 0	5	3	3	1	5	5	0
比較例5	У	1 0 0	U	0	0	0	1	0	0

a.i.=有効成分 (active ingredient) の略

以上詳細に述べたように、本発明によれば、トウモロコシ、小麦、大麦等の有用作物には薬害を及ぼさず、イネ科雑草および広葉雑草の両者を茎葉処理、土壌処理のいずれの処理においても低薬量で選択的に防除可能な新規ピラゾール誘導体、上記の新規ピラゾール誘導体を有効成分とする除草剤が提供された。

PCT/JP96/00298 WO 96/25412

請求の範囲

1. 式(I)

{式巾、

R¹は水素原子またはC₁~C₄アルキル基であり;

R²はC₁~C₄アルキル基であり;

 X^1 は水素原子、ハロゲン原子および $C_1 \sim C_4$ アルキル基からなる群から選ばれる 1種であり;

 X^2 、 X^3 、 X^5 、 X^6 、 X^7 および X^8 は、それぞれ独立して水素原子または C_1 ~C√アルキル基であるか、またはX²とX⁵またはX⁵とX⁻が互いに結合して不飽和結 合を形成することができ;

 X^4 は水素原子、ハロゲン原子および $C_1 \sim C_1$ アルキル基からなる群から選ばれる 1種であり;

Qは水素原子または式ーA-Bで表される基

[式中、

Aは-SO2-基、-CO-基および-CH2CO-基からなる群から選ばれる1 種であり、

BはC₁~C₈アルキル基、C₃~C₈シクロアルキル基および式(V)

(式中、Yはハロゲン原子、ニトロ基、C₁~C₄アルキル基、C₁~C₄アルコキ

シ基および $C_1 \sim C_4$ ハロアルキル基からなる群から選ばれる1種であり、mは0、1または2の整数を表す。)からなる群から選ばれる1種であり〕であり;nは0、1または2であり;pは0または1を表す。

但し、 X^2 および X^3 が同時に $C_1 \sim C_4$ アルキル基であって、かつpが1であるときに、 X^5 、 X^6 、 X^7 および X^8 が同時に水素原子である場合を除く。 Y^5 で表されるピラゾール誘導体またはその塩。

- 2. pが 0 である、請求項 1 に記載のピラゾール誘導体またはその塩。
- 3. pが 0 であり、X が同時に水素原子である、請求項 2 に記載のビラゾール誘導体またはその塩。
- $4. X^2$ および/または X^3 がメチル基である、請求項3に記載のピラゾール誘導体またはその塩。
- 5. X^{1} および X^{1} がそれぞれ独立して $C_{1} \sim C_{4}$ アルキル基である、請求項4に記載のピラゾール誘導体またはその塩。
- 6. X¹がメチル基であり、pが0であり、X⁴が7位に結合したメチル基である、 請求項5に記載のピラゾール誘導体またはその塩。
- 7. R¹が水梁原子である、請求項6に記載のピラゾール誘導体またはその塩。
- 8. Qが-A-B基であり、Aが $-SO_2-$ 基である、請求項7に記載のビラゾール誘導体またはその塩。
- 9. pが1である、請求項1に記載のピラゾール誘導体またはその塩。

10. X²とX⁵が互いに結合して二重結合を形成している請求項9に記載のピラソール誘導体またはその塩。

11.請求項1~10のいずれか1項に記載のピラゾール誘導体および/または その塩を有効成分として含有する除草剤。

12.式(II)

HOOC
$$X^{1}X^{2}$$
 $X^{3}X^{5}$ X^{6} X^{6} X^{7} X^{8} Y^{8} Y^{8} Y^{8}

{式中、

X'はハロゲン原子またはC₁~C₄アルキル基であり;

 X^2 、 X^3 、 X^5 、 X^6 、 X^7 および X^8 は、それぞれ独立して水素原子または $C_1 \sim C$ 4 アルキル基であるか、または X^2 と X^5 または X^5 と X^7 が互いに結合して不飽和結合を形成することができ;

 X^* は水素原子、ハロゲン原子および $C_1 \sim C_4$ アルキル基からなる群から選ばれる 1種であり;

nは0、1または2であり;

pは0または1を表す。

但し、 X^2 および X^3 が同時に $C_1 \sim C_4$ アルキル基であって、かつpが 1であるときに、 X^5 、 X^6 、 X^7 および X^8 が同時に水素原子である場合を除く。 Y^7 で表される芳香族カルボン酸誘導体またはその塩。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP96/00298

			PC1/JP96/00298
	ASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
	c. Cl6 C07D409/06, A01N43/		
According	g to International Patent Classification (IPC) or to b	oth national classification an	d IPC
	ELDS SEARCHED		
Minimum	documentation searched (classification system follower	d by classification symbols)	
Int	. Cl6 C07D409/06, A01N43/	56	
Document	ation searched other than minimum documentation to t	he extent that such documents :	are included in the fields searched
Electronic	data hase computed during the lowest state of		
CAS	data base consulted during the international search (na ONLINE	ne of data base and, where prac	cticable, search terms used)
CAS	ONLINE		
C. DOCT	JMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, when	appropriate, of the relevant	nastages Dalaman I i h
Х			
Λ	WO, 9504054, Al (Idemitsu February 9, 1995 (09. 02.	Kosan Co., Ltd	.), 1 - 12
	Claim & AU, 9472388, A	75),	
			Į.
			1
İ			
			ĺ
1			
1			
	<u>·</u>		
Further	documents are listed in the continuation of Box C	. See patent famil	y annex.
Special c	ategories of cited documents:		ed after the international filing date or prior
document to be of a	t defining the general state of the art which is not considere particular relevance		I with the application but cited to understa underlying the invention
	cument but published on or after the international filing dat	"X" document of marticular	Televance: the claimed immedian annual
" documen	t which that throw doubts on minerity claimfel or which i	. considered novel or ca	LUDOL DE CORRIGERAL LA Instable en Jasses
special re	establish the publication date of another citation or otherson (as specified)	"Y" document of particular	micrance: the claimed immedian
" document means	referring to an oral disclosure, use, exhibition or other		AD INVESTIVE ties when the down-
document	published prior to the international filing date but later than	octag covicias so a pen	
tae priori	ry date claimed	"A" document member of t	be same patent family
	tual completion of the international search	Date of mailing of the inter	mational search report
April	23, 1996 (23. 04. 96)		5 (14. 05. 96)
me and ma	iling address of the ISA/		
		Authorized officer	
	ese Patent Office		
simile No.		Telephone No.	
DOTTO	210 (second sheet) (July 1992)		·

	国際調査報告	国際出願番号	PCT/JP9	6/00298
A. 発明の	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))			
Int. C1. 6	C07D409/06, A01N43/56			
D #84.4	65 A () 57			·
B. 調査を 調査を行った	行った分野 最小限資料 (国際特許分類 (IPC))			
Int. Cl. 6	CO7D409/06, A01N43/56			
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
国際調査で使	用した 電子 データベース(データベースの名称	・ 調査に使用した用語)		
	ONLINE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
C. 関連する	 ると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する筋	 所の表示	関連する 請求の範囲の番号
x	WO, 9504054, A1 (出光興産株 02.95), 特許請求の範囲、& AU,	式会社). 9. 2月 1		1-12
	,			
	Je d which reprive to him and			
	にも文献が列挙されている。	□ パテントファミ	リーに関する別	低を参照。
* 引用文献の 「A」特に関連	カテゴリー 【のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	の日の後に公表さ 「T」国際出願日又は 個	された文献 E先日後に公表さ	れた文献であって
もの 「E」先行文献	ではあるが、国際出願日以後に公表されたも	て出願と矛盾する 論の理解のために	ちものではなく、	発明の原理又は理
の 「L」優先権主	張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	「X」特に関連のある文 の新規性又は進步	て献であって、当	飲文献のみで発明
日若しく	は他の特別な理由を確立するために引用する由を付す)	「Y」特に関連のある文	「献であって、当	該文献と他の1以 明である組合せに
「O」ロ頭によ 「P」国際出願	る開示、使用、展示等に含及する文献 日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	よって進歩性がな 「&」同一パテントファ	いと考えられる	サである組合せにもの
国際調査を完了 2 3	した日 1.04.96	国際調査報告の発送日	1 4.05	5.96
	名称及びあて先 特許庁 (ISA/JP)	特許庁審査官(権限のあ		4C 7602
郵	便番号100 千代田区蔵が関三丁目4番3号	池田正	人	
	119四位限が規二」日4番3号	電話番号 03-358	1-1101	内線 3454